

JP10101591

Publication Title:

PREVENTING AND THERAPEUTIC AGENT FOR VIRAL INFECTIOUS DISEASE

Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a new benzene derivative, having selective strong antiviral activities against only viruses without affecting a host cell, and useful as a preventing and therapeutic agent for viral diseases (e.g. a hepatitis C virus).

SOLUTION: This compound is represented by formula I [A is O, S, NH, CH, etc.; X and Y are each H or, together, are a single bond, O, S, etc.; R<1> to R<8> are each H, a group represented by the formula C(U<1>)R9 (U<1> is O or S; R<9> is H, OH, a halogen, etc.), etc.], its salt or a hydrate thereof, e.g. 2,7-bis[2-(4-morpholino)ethoxy]fluorenone. A compound, represented by formula II and belonging to the compound represented by formula I is obtained by reacting a compound represented by formula III with a compound represented by formula IV (X is OH or a halogen) in the presence of a base such as sodium hydride.

Data supplied from the esp@cenet database - <http://ep.espacenet.com>

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-101591

(43)公開日 平成10年(1998)4月21日

(51)Int.Cl.⁶
C 07 C 13/567
A 61 K 31/12
31/135
31/34
31/35

識別記号
ADY

F I
C 07 C 13/567
A 61 K 31/12
31/135
31/34
31/35

審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全36頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平8-277194

(22)出願日 平成8年(1996)9月27日

(71)出願人 000000217

エーザイ株式会社

東京都文京区小石川4丁目6番10号

(72)発明者 甲斐 康信

茨城県新治郡新治村大字田土部2084-2

(72)発明者 佐生 学

茨城県つくば市天久保3-4-7 紫峰

404

(72)発明者 加来 由美子

茨城県つくば市春日4-10-20 セジュール春日302

最終頁に続く

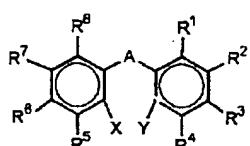
(54)【発明の名称】 ウイルス感染症の予防・治療剤

(57)【要約】

【課題】 ウイルス感染症の予防・治療に有効な新規なベンゼン誘導体からなる医薬を提供することにある。

【解決手段】一般式

【化1】

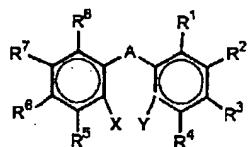


〔式中、-A-は-O-, -S-, -NH-, -CH₂-、>C=O、>C=S、>C=NH、または>C=CH₂を意味し、X、Yはそれぞれ水素原子を表すかもしくは一緒になって単結合または式-O-, -S-, -NH-, もしくは-CH₂-を意味し、R¹～R⁹はそれぞれ同一または異なって1)水素原子、2)一般式C(U¹)R⁹〔式中、U¹は酸素原子または硫黄原子を意味し、R⁹は水素原子、水酸基、などを意味する〕で表される基などを意味する〕で表されるベンゼン誘導体もしくはその薬理学的に許容される塩またはそれらの水和物からなる医薬。

【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式

【化1】



-O-, -S-, -NH-, -CH₂, >C=O, >C=S, >C=NH, または >C=CH₂を意味し、X, Yはそれぞれ水素原子を表すもしくは一緒になって単結合または式、

【化3】

-O-, -S-, -NH-, もしくは -CH₂-を意味し、R¹～R⁸はそれぞれ同一または異なるて1)水素原子、2)一般式

【化4】



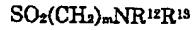
(式中、U¹は酸素原子または硫黄原子を意味し、R⁹は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、または一般式

【化5】



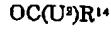
(式中、nは0～6の整数を意味し、R¹⁰, R¹¹はそれぞれ同一または異なるて水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基を意味する)で表される基、3)一般式

【化6】



(式中、mは0～6の整数を意味し、R¹², R¹³はそれぞれ同一もしくは異なるて水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、または一緒になって置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基を意味する)で表される基、4)一般式

【化7】



(式中、U²は酸素原子または硫黄原子を意味し、R¹⁴は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、または一般式

【化8】



(式中、R¹⁵, R¹⁶はそれぞれ同一または異なるて水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していて

【式中、-A-は式

【化2】

-O-, -S-, -NH-, -CH₂, >C=O, >C=S, >C=NH, または >C=CH₂もよいアリール基を意味する)で表される基を意味する)で表される基、5)一般式

【化9】



(式中、U³は酸素原子、窒素原子または硫黄原子を意味し、Vは置換基を有していてもよいC₀～₆アルキレン基、置換基を有していてもよいC₂～₆アルケニレン基、または置換基を有していてもよいC₂～₆アルキニレン基を意味し、Wはa)水素原子、b)ハロゲン原子、c)一般式

【化10】



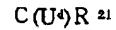
(式中、R¹⁷, R¹⁸はそれぞれ同一もしくは異なるて水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、または一緒になって置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基を意味する)で表される基、d)シアノ基、e)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基、f)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、g)置換基を有していてもよいアシル基、h)水酸基、i)保護基で保護された水酸基、またはj)アジド基を意味する)で表される基、6)水酸基、7)保護基で保護された水酸基、8)アミノ基、9)保護基で保護されたアミノ基、または10)一般式

【化11】



(式中、R¹⁹, R²⁰はそれぞれ同一または異なるてa)水素原子、b)置換基を有していてもよい低級アルキル基、c)置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、d)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、またはe)一般式

【化12】



(式中、U⁴は酸素原子または硫黄原子を意味し、R²¹はそれぞれ同一または異なるてi)水素原子、ii)置換基を有していてもよい低級アルキル基、iii)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基、iv)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、v)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよい

アリールオキシ基、またはvi)一般式

【化13】



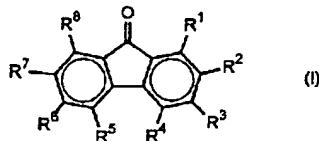
(式中、R²²、R²³はそれぞれ同一または異なって水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、または置換基を有していてもよいアリール基を意味する)で表される基を意味する)で表される基を意味する)で表される基を意味する)で表されるベンゼン誘導体もしくはその薬理学的に許容される塩またはそれらの水和物からなる医薬。

【請求項2】医薬がウイルス疾患の予防・治療剤である請求項1記載のベンゼン誘導体もしくはその薬理学的に許容される塩またはそれらの水和物からなる医薬。

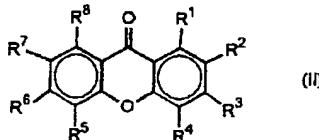
【請求項3】ウイルスがC型肝炎ウイルスである請求項2記載のベンゼン誘導体もしくはその薬理学的に許容される塩またはそれらの水和物からなる医薬。

【請求項4】下記一般式(I)、または(II)

【化14】



【化15】



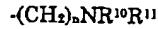
(式中、R¹～R⁸はそれぞれ同一または異なって1)水素原子、2)一般式

【化16】



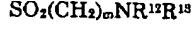
(式中、U³は酸素原子または硫黄原子を意味し、R⁹は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、または一般式

【化17】



(式中、nは0～6の整数を意味し、R¹⁰、R¹¹はそれぞれ同一または異なって水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基を意味する)で表される基を意味する)で表される基、3)一般式

【化18】



(式中、mは0～6の整数を意味し、R¹²、R¹³はそれぞれ同一もしくは異なって水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよいアリール基、または一般式

もよい低級アルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、または一緒になって置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基を意味する)で表される基、4)一般式

【化19】



(式中、U²は酸素原子または硫黄原子を意味し、R¹⁴は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、または一般式

【化20】



(式中、R¹⁵、R¹⁶はそれぞれ同一または異なって水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基を意味する)で表される基、5)一般式

【化21】



(式中、U³は酸素原子、窒素原子または硫黄原子を意味し、Vは置換基を有していてもよいC₀～₆アルキレン基、置換基を有していてもよいC₂～₆アルケニレン基、または置換基を有していてもよいC₂～₆アルキニレン基を意味し、Wはa)水素原子、b)ハロゲン原子、c)一般式

【化22】



(式中、R¹⁷、R¹⁸はそれぞれ同一もしくは異なって水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、または一緒になって置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基を意味する)で表される基、d)シアノ基、e)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基、f)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、g)置換基を有していてもよいアシル基、h)水酸基、i)保護基で保護された水酸基、またはj)アジド基を意味する)で表される基、6)水酸基、7)保護基で保護された水酸基、8)アミノ基、9)保護基で保護されたアミノ基、または10)一般式

【化23】



(式中、R¹⁹、R²⁰はそれぞれ同一または異なってa)水素原子、b)置換基を有していてもよい低級アルキル基、c)置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、d)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、またはe)一般式

【化24】

C(U¹)R²¹

[式中、U¹は酸素原子または硫黄原子を意味し、R²¹はそれぞれ同一または異なる i) 水素原子、ii) 置換基を有していてもよい低級アルキル基、iii) 置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基、iv) 置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、v) 置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリールオキシ基、またはvi) 一般式

【化25】

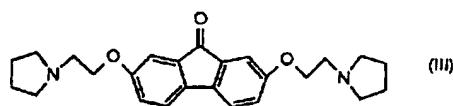
NR²²R²³

[式中、R²²、R²³はそれぞれ同一または異なる i) 水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、または置換基を有していてもよいアリール基を意味する]で表される基を意味する]で表される基を意味する)で表される化合物群から選択されるベンゼン誘導体もしくはその薬理学的に許容される塩またはそれらの水和物からなるウイルス疾患の予防・治療剤。

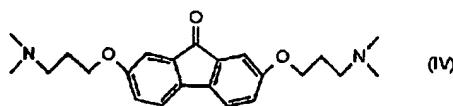
【請求項5】ウイルスが、C型肝炎ウイルスである請求項4記載のウイルス疾患の予防・治療剤。

【請求項6】下記構造式 (III)、(IV)、(V)、(VI)、(VII)、または(VIII)

【化26】



【化27】



を意味し、R²⁵、R²⁸はそれぞれ同一または異なる水素原子、水酸基、チオール基、低級アルコキシ基、低級アルキルチオ基、低級アシル基、低級アルキル(チオカルボニル)基、低級アシルオキシ基、低級アルキル(チオカルボニル)オキシ基、または一般式

【化34】

U¹⁰·V¹⁰·W¹⁰

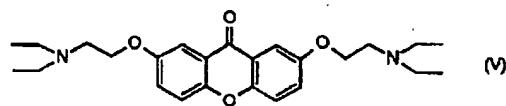
(式中、U¹⁰は酸素原子または硫黄原子を意味し、V¹⁰は置換基を有していてもよい低級アルキレン基、置換基を有していてもよい低級アルケニレン基、置換基を有していてもよい低級アルキニレン基を意味し、W¹⁰は一般式、

【化35】

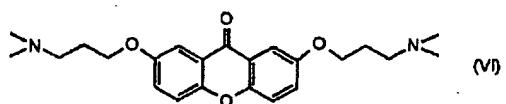
NR²⁹R³⁰

(式中R²⁹、R³⁰は同一または異なる水素原子、低級アルキル基、または一緒にになって置換されていてもよく1

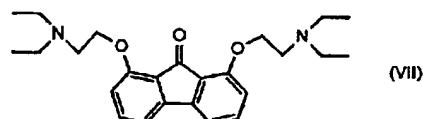
【化28】



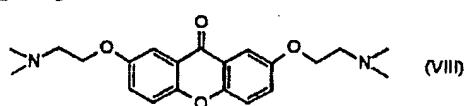
【化29】



【化30】



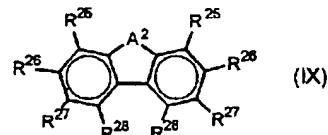
【化31】



で表される化合物群から選択されるベンゼン誘導体もしくはその薬理学的に許容される塩またはそれらの水和物からなるC型肝炎ウイルス疾患の予防・治療剤。

【請求項7】一般式 (IX)

【化32】



【式中、A²は式

【化33】

U²⁰·V²⁰·W²⁰

以上ヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基を意味する]で表される基、シアノ基、アジド基、ハロゲン原子、水酸基、保護基で保護された水酸基、置換されていてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基、または置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基を意味する)で表される基を意味し、R²⁶、R²⁷は水素原子、水酸基、チオール基、低級アルコキシ基、低級アルキルチオ基、低級アシル基、低級アルキル(チオカルボニル)基、低級アシルオキシ基、低級アルキル(チオカルボニル)オキシ基、または一般式

【化36】

U²⁰·V²⁰·W²⁰

(式中、U²⁰は酸素原子または硫黄原子を意味し、V²⁰は置換基を有していてもよい低級アルキレン基、置換基を有していてもよい低級アルケニレン基、置換基を有していてもよい低級アルキニレン基を意味して

いてもよい低級アルキニレン基を意味し、W⁰はシアノ基、アジド基、ハロゲン原子、水酸基、保護基で保護された水酸基、置換されていても良く1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基を意味する)で表される基を意味する]で表されるフルオレン誘導体もしくはその塩またはそれらの水和物。

【請求項8】一般式(X)

-O-, -S-, -NH-, -CH₂-, >C=O, >C=S, >C=NH, または>C=CH₂

を意味し、A⁴は式

【化39】

-O-, -S-, -NH-, または-CH₂-

を意味し、R³¹～R³⁴は同一または異なって水素原子、チオール基、低級アルコキシ基、低級アルキルチオ基、低級アシル基、低級アルキル(チオカルボニル)基、低級アシルオキシ基、低級アルキル(チオカルボニル)オキシ基、または一般式

【化40】

U³⁰.V³⁰.W³⁰

(式中、U⁰は酸素原子または硫黄原子を意味し、V⁰は置換基を有していてもよい低級アルキレン基、置換基を有していてもよい低級アルケニレン基、置換基を有していてもよい低級アルキニレン基を意味し、W⁰は一般式

【化41】

NR³⁵R³⁶

(式中、R³⁵、R³⁶は同一もしくは異なって水素原子、低級アルキル基、または一緒になって置換されていても良く1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基を意味する)で表される基、シアノ基、アジド基、ハロゲン原子、水酸基、保護基で保護された水酸基、置換されていても良く1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基を意味する)で表される基を意味する]で表されるベンゾテトラリン誘導体もしくはその塩またはそれらの水和物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

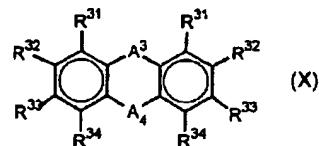
【産業上の利用分野】本発明は、ウイルス感染症の予防・治療剤として有用なベンゼン誘導体もしくはその薬理学的に許容される塩またはそれらの水和物からなる医薬に関する。

【0002】

【従来の技術】

〈発明の背景〉ウイルスは、それぞれに特異な宿主細胞に寄生し、宿主のエネルギーあるいは複製系・転写系・翻訳系を利用して増殖する。ウイルスの増殖に伴い宿主生物に細胞障害・細胞増殖あるいは種々の疾病を引き起こすが、細菌種や近縁感染体(マイコプラズマ、レプト

【化37】



〔式中、A³は式

【化38】

スピーラ)の感染症とは異なり、近年まで有効な薬剤がなかった。治療薬がない一方で、ジェンナー(Edward J enner)の天然痘ワクチンの発明により、ワクチン接種によるウイルス性疾患の予防の道が開かれた。しかし、ワクチンは軽症の感染を引き起こすか、またはウイルスのタンパク質抗原により免疫を賦与するものであり、宿主の免疫システムが反応しないウイルスやさらにウイルスの中和抗体(抗原特異的に結合して、ウイルスの生物学的活性を消失または減退させる抗体)の認識部位が超可変領域であるようなウイルスには効果を示さない。

【0003】このようにワクチンのないウイルスとしてC型肝炎ウイルス(HCV: Hepatitis C Virus)があり、このウイルスによる疾患が世界的な問題となっている。HCVは、ウイルスそのものによる細胞障害性は低く、かつ抗原性も低いため、宿主内で持続感染し慢性化する場合が多い。実際、中和抗体の標的となるC型肝炎ウイルスエンベロープの抗原部分は変異速度が速く、抗体による認識を回避していると考えられる。一般にHCV感染が持続すると、急性肝炎に続き肝障害が生じるが、数年で沈静化する。その後20～30年の無症候性の持続感染が続くと再び肝炎が再発する。さらに強い肝障害が持続すると、慢性活動性肝炎から肝硬変へと進行して、最終的には肝細胞癌が生じることになる。

【0004】〈従来の技術〉このような背景の下、ウイルス感染症に対する薬剤〔抗ウイルス性化学療法剤(抗ウイルス剤)〕が待望されていたが、近年アシクロビルが出現し、ヘルペスウイルス感染症に対して劇的な効果を示した。HCVに対しては、原因療法薬として、選択性の優れた治療薬インターフェロン(IFN)が登場し、現在C型肝炎治療の第一選択薬として用いられている。その他、対症療法薬として肝庇護剤(肝炎を沈静化させ肝病変の進展を阻止することができる)である甘草抽出物成分のグリチルリチンが用いられている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】ところが、アシクロビルなどのヌクレオサイド誘導体にあっては、核酸関連の代謝拮抗物質ということもあり、副作用が強くまた薬剤耐性のウイルスの出現が問題となっている。また、HCVに対して現在ほとんど唯一の治療薬として多用されているIFNにあっても、全般的にみれば治療効果があるのは

およそ半数程度の患者であるが、そのうちの半数は、病状が改善されたケースでも投与を中止すると半年以内に再発する。またIFNの投与によっても改善されない例もかなり多い。さらに、薬価が高いことや副作用などの問題も生じている。この様なIFNが効かないケースに対する薬物はまだ開発されるに至っていない。従って、前記のような抗ウイルス剤の問題点を克服するには、新規なメカニズムで働く抗ウイルス剤の開発が不可欠である。

【0006】ところで、真核細胞の90%以上のmRNAでは、40Sリボソームが5末端のキャップ構造に結合後、1番近いAUGまで移動して翻訳を開始するキャップ依存性タンパク質合成を行っている。しかし、ポリオウイルス (poliovirus) を始めとし、脳心筋炎ウイルス (EMC virus) 、口蹄疫ウイルス (foot-and-mouth disease virus) 、ライノウイルス (rhinovirus) 等のピコルナウイルス (picornavirus) 属のウイルス、C型肝炎ウイルス (hepatitis C virus) 等のゲノムはプラス1本鎖RNAで、5末端にキャップ構造を持たず、長い側非翻訳領域 (5UTR) を有している (ポリオウイルスでは約750塩基)。さらに5UTRの中には複数のAUGが存在しており、HCV-RNAの5UTRも約340塩基と長くその中には2~3個のAUGが存在している。これらのウイルスにおける翻訳は、5UTRの構造が原核生物 (prokaryote) のShine-Dargano配列のようにリボソームの認識に関与する構造で、すなわちリボソームが5UTRの内部を認識して翻訳を開始するin

-O-, -S-, -NH-, -CH₂-, >C=O, >C=S, >C=NH, または >C=CH₂

を意味し、X, Yはそれぞれ水素原子を表すかもしくは一緒になって単結合または式、

【化44】

-O-, -S-, -NH-, もしくは -CH₂-

を意味し、R¹~R⁸はそれぞれ同一または異なって1)水素原子、2)一般式

【化45】

CO(U¹)R⁹

(式中、U¹は酸素原子または硫黄原子を意味し、R⁹は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、または一般式

【化46】

-CH₂_nNR¹⁰R¹¹

(式中、nは0~6の整数を意味し、R¹⁰, R¹¹はそれぞれ同一または異なって水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基を意味する)で表される基を意味する)で表される基、3)一般式

【化47】

SO₂(CH₂)_mNR¹²R¹³

(式中、mは0~6の整数を意味し、R¹², R¹³はそれぞれ同一もしくは異なって水素原子、置換基を有していて

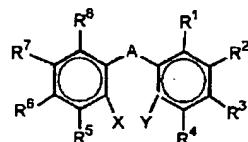
ternal initiationというキャップ非依存性の新たなメカニズムによりタンパク質合成が行われることがわかっている、このリボソームが認識する部位はIRES (Internal Ribosome Entry Site) と呼ばれている。HCV-RNA5UTRの構造上の特徴は、キャップ依存性タンパク質合成よりもinternal initiationを行うmRNAのものに近いと考えられている。従って、IRES上でウイルスの増殖を阻害することができれば、宿主細胞には影響を与えず、ウイルスだけに選択的な薬剤を創生することができる。

【0007】本発明者らはこのような知見のもと、前記問題点を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、本願発明たるベンゼン誘導体が全く新規な作用メカニズムの下、強力な抗ウイルス活性を有し、医薬として有用であることを見い出し本発明を完成した。

【0008】

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、一般式

【化42】



〔式中、-A-は式

【化43】

もよい低級アルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、または一緒になって置換基を有していてもよい1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基を意味する)で表される基、4)一般式

【化48】

OC(U²)R¹⁴

(式中、U²は酸素原子または硫黄原子を意味し、R¹⁴は水素原子、水酸基、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、または一般式

【化49】

NR¹⁵R¹⁶

(式中、R¹⁵, R¹⁶はそれぞれ同一または異なって水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基を意味する)で表される基、5)一般式

【化50】

U³·V·W

(式中、U³は酸素原子、窒素原子または硫黄原子を意味し、Vは置換基を有していてもよいC₀~₆アルキレン基、置換基を有していてもよいC₂~₆アルケニレン基、

または置換基を有していてもよいC₂～₆アルキニレン基を意味し、Wはa)水素原子、b)ハロゲン原子、c)一般式

【化51】

NR¹⁷R¹⁸

〔式中、R¹⁷、R¹⁸はそれぞれ同一もしくは異なって水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、または一緒にになって置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基を意味する〕で表される基、d)シアノ基、e)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基、f)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、g)置換基を有していてもよいアシル基、h)水酸基、i)保護基で保護された水酸基、またはj)アジド基を意味する〕で表される基、6)水酸基、7)保護基で保護された水酸基、8)アミノ基、9)保護基で保護されたアミノ基、または10)一般式

【化52】

NR¹⁹R²⁰

〔式中、R¹⁹、R²⁰はそれぞれ同一または異なってa)水素原子、b)置換基を有していてもよい低級アルキル基、c)置換基を有していてもよい低級アルコキシ基、d)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、またはe)一般式

【化53】

C(U⁴)R²¹

〔式中、U⁴は酸素原子または硫黄原子を意味し、R²¹はそれぞれ同一または異なってi)水素原子、ii)置換基を有する-O-、-S-、-NH-、-CH₂-、>C=O、>C=S、>C=NH、または>C=CH₂シクロアルキル基、または置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基を意味する〕で表される基を意味し、R²⁵、R²⁸はそれぞれ同一または異なって水素原子、水酸基、チオール基、低級アルコキシ基、低級アルキルチオ基、低級アシル基、低級アルキル(チオカルボニル)基、低級アシルオキシ基、低級アルキル(チオカルボニル)基、低級アシルオキシ基、低級アルキル(チオカルボニル)オキシ基、または一般式

【化57】

U¹⁰、V¹⁰、W¹⁰

〔式中、U¹⁰は酸素原子または硫黄原子を意味し、V¹⁰は置換基を有していてもよい低級アルキレン基、置換基を有していてもよい低級アルケニレン基、置換基を有していてもよい低級アルキニレン基を意味し、W¹⁰は一般式、

【化58】

NR²⁹R³⁰

〔式中R²⁹、R³⁰は同一または異なって水素原子、低級アルキル基、または一緒にになって置換されていてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基を意味する〕で表される基、シアノ基、アジド基、ハロゲン原子、水酸基、保護基で保護された水酸基、置換されていてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよい

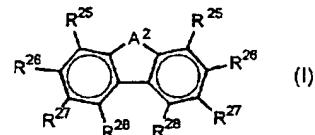
してもよい低級アルキル基、iii)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基、iv)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基、v)置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリールオキシ基、またはvi)一般式

【化54】

NR²²R²³

〔式中、R²²、R²³はそれぞれ同一または異なって水素原子、置換基を有していてもよい低級アルキル基、または置換基を有していてもよいアリール基を意味する〕で表される基を意味する〕で表される基を意味する〕で表されるベンゼン誘導体もしくはその薬理学的に許容される塩またはそれらの水和物からなる医薬、医薬がウイルス疾患の予防・治療剤である前記のベンゼン誘導体もしくはその薬理学的に許容される塩またはそれらの水和物からなる医薬、ウイルスがC型肝炎ウイルスである前記のベンゼン誘導体もしくはその薬理学的に許容される塩またはそれらの水和物からなる医薬であり、一般式

【化55】



〔式中、A²は式

【化56】

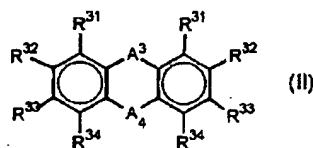
シクロアルキル基、または置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基を意味する〕で表される基を意味し、R²⁶、R²⁷は水素原子、水酸基、チオール基、低級アルコキシ基、低級アルキルチオ基、低級アシル基、低級アルキル(チオカルボニル)基、低級アシルオキシ基、低級アルキル(チオカルボニル)基、低級アシルオキシ基、低級アルキル(チオカルボニル)オキシ基、または一般式

【化59】

U²⁰、V²⁰、W²⁰

〔式中、U²⁰は酸素原子または硫黄原子を意味し、V²⁰は置換基を有していてもよい低級アルキレン基、置換基を有していてもよい低級アルケニレン基、置換基を有していてもよい低級アルキニレン基を意味し、W²⁰はシアノ基、アジド基、ハロゲン原子、水酸基、保護基で保護された水酸基、置換されていてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基を意味する〕で表される基を意味する〕で表されるフルオレン誘導体もしくはその塩またはそれらの水和物であり、一般式

【化60】

-O-, -S-, -NH-, -CH₂-, >C=O, >C=S, >C=NH, または>C=CH₂を意味し、A⁴は式

【化62】

-O-, -S-, -NH-, または-CH₂-

を意味し、R³¹～R³⁴は同一または異なるて水素原子、チオール基、低級アルコキシ基、低級アルキルチオ基、低級アシル基、低級アルキル（チオカルボニル）基、低級アシルオキシ基、低級アルキル（チオカルボニル）オキシ基、または一般式

【化63】

U³⁰·V³⁰·W³⁰

（式中、U³⁰は酸素原子または硫黄原子を意味し、V³⁰は置換基を有していてもよい低級アルキレン基、置換基を有していてもよい低級アルケニレン基、置換基を有していてもよい低級アルキニレン基を意味し、W³⁰は一般式

【化64】

NR³⁵R³⁶

（式中、R³⁵、R³⁶は同一もしくは異なるて水素原子、低級アルキル基、または一緒になって置換されても良く1以上のヘテロ原子を有していてもよいシクロアルキル基を意味する）で表される基、シアノ基、アジド基、

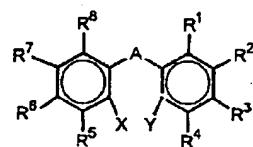
【式中、A³は式

【化61】

ハロゲン原子、水酸基、保護基で保護された水酸基、置換されていても良く1以上のヘテロ原子を有していてもよい4員以上のシクロアルキル基、置換基を有していてもよく1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基を意味する）で表される基を意味する）で表されるベンゾテトラリン誘導体もしくはその塩またはそれらの水和物に関する。

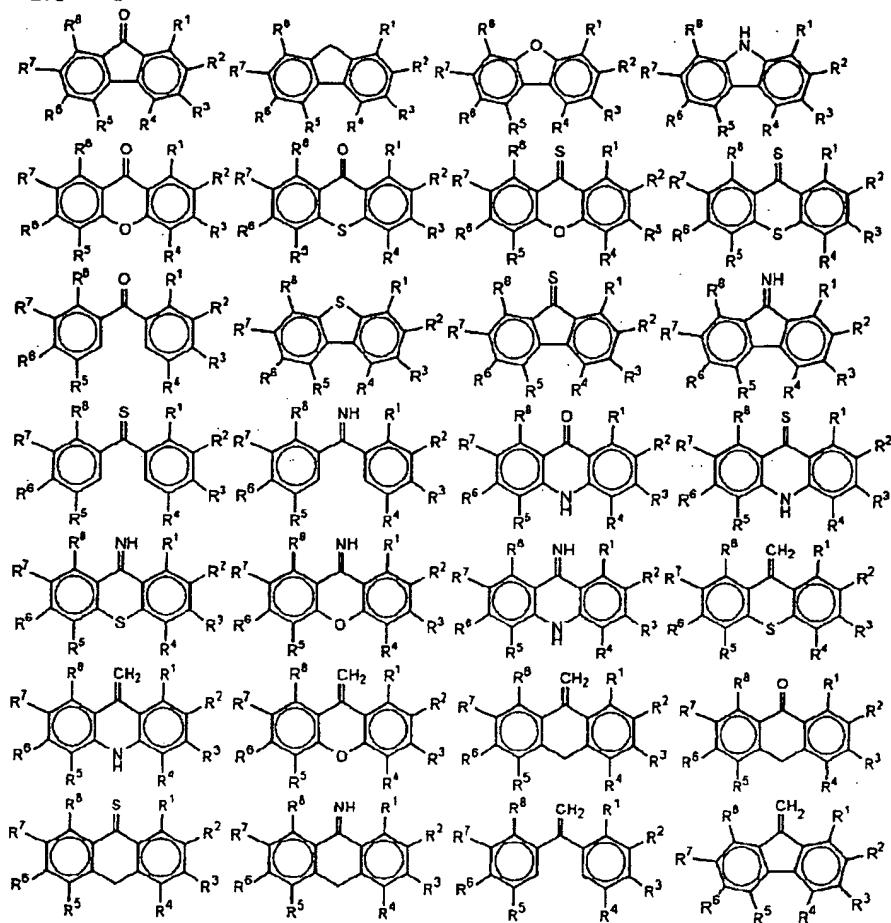
【0009】次に、本願発明たる医薬もしくはウイルス疾患の予防・治療剤として有用な化合物分をあげると、好ましくは、一般式

【化65】



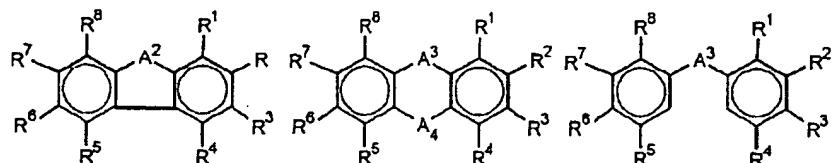
（式中、A、X、Y、R¹～R⁸は前記定義に同じ基を示す。以下同様である。）で表される化合物群であり、例示すれば、

【化66】



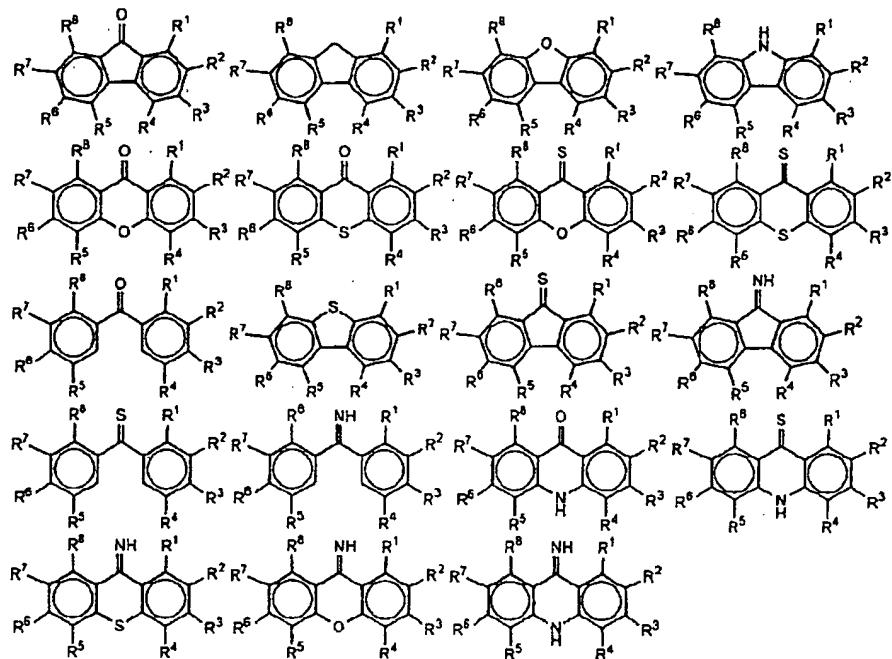
【0010】からなる化合物群であり、より好ましくは

【化67】



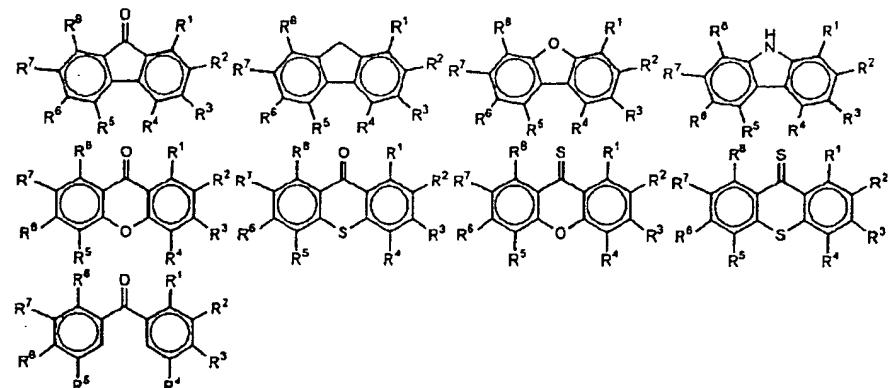
〔式中、A²～A⁴は前記定義に同じ基を示す。〕であり、より好ましくは

【化68】



【0011】さらに好ましくは、

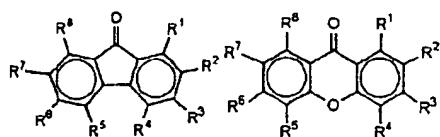
【化69】



からなる化合物群であり、特に好ましくは

【0012】

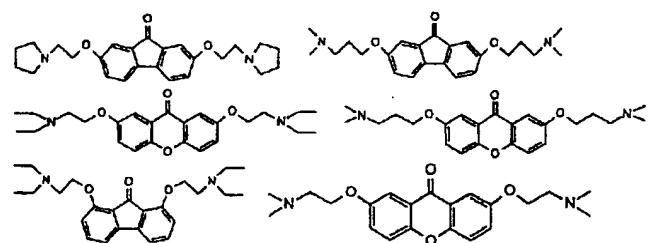
【化70】



からなる化合物群であり、最も好ましくは、

【0013】

【化71】



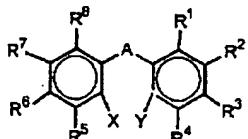
からなる群より選ばれる化合物である。

【0014】以下本明細書中で使用されている語句につ

いて詳細に説明する。

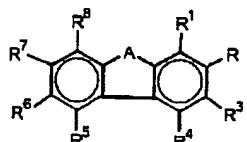
【0015】次の一般式

【化72】



において X , Y が一緒になって単結合を意味する場合とは、すなわち、以下の一般式

【化73】



で表される化合物を意味する。

【0016】ハロゲン原子とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などがあげられる。

【0017】低級アルキル基とは、炭素数1～6の直鎖もしくは分岐鎖状のアルキル基を示し、具体的には例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、i-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、i-ペンチル基、sec-ペンチル基、t-ペンチル基、ネオペンチル基、1-メチルブチル基、2-メチルブチル基、1,1-ジメチルプロピル基、1,2-ジメチルプロピル基、n-ヘキシル基、i-ヘキシル基、1-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、1,1-ジメチルブチル基、1,2-ジメチルブチル基、2,2-ジメチルブチル基、1,3-ジメチルブチル基、2,3-ジメチルブチル基、3,3-ジメチルブチル基、1-エチルブチル基、2-エチルブチル基、1,1,2-トリメチルプロピル基、1,2,2-トリメチルプロピル基、1-エチル-1-メチルプロピル基、1-エチル-2-メチルプロピル基などが挙げられ、好ましくは、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、i-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、i-ペンチル基、sec-ペンチル基、t-ペンチル基、ネオペンチル基、1-メチルブチル基、2-メチルブチル基、1,1-ジメチルプロピル基、1,2-ジメチルプロピル基、n-ヘキシル基、i-ヘキシル基であり、より好ましくはメチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、i-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基であり、もっとも好ましくはメチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基である。

【0018】シクロアルキル基とは、前記低級アルキル基に対応する環状のアルキル基を示し、具体的には例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などがあげられ、好ましくはシクロペンチル基、シクロヘキシル基などがあげられる。

【0019】低級アルコキシ基とは前記低級アルキル基

に対応するものを示し、具体的には例えばメトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n-ブトキシ基、i-ブトキシ基、sec-ブトキシ基、t-ブトキシ基、n-ペンチルオキシ基、i-ペンチルオキシ基、sec-ペンチルオキシ基、t-ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、1-メチルブトキシ基、2-メチルブトキシ基、1,1-ジメチルプロポキシ基、1,2-ジメチルプロポキシ基、n-ヘキシルオキシ基、i-ヘキシルオキシ基、1-メチルペンチルオキシ基、2-メチルペンチルオキシ基、3-メチルペンチルオキシ基、1,1-ジメチルブトキシ基、1,2-ジメチルブトキシ基、2,2-ジメチルブトキシ基、1,3-ジメチルブトキシ基、2,3-ジメチルブトキシ基、3,3-ジメチルブトキシ基、1-エチルブトキシ基、2-エチルブトキシ基、1,1,2-トリメチルプロポキシ基、1,2,2-トリメチルプロポキシ基、1-エチル-1-メチルプロポキシ基、1-エチル-2-メチルプロポキシ基などが挙げられ、好ましくはメトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n-ブトキシ基、i-ブトキシ基、sec-ブトキシ基、t-ブトキシ基、n-ペンチルオキシ基、i-ペンチルオキシ基、sec-ペンチルオキシ基、t-ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、1-メチルブトキシ基、2-メチルブトキシ基、1,1-ジメチルプロポキシ基、1,2-ジメチルプロポキシ基、n-ヘキシルオキシ基、i-ヘキシルオキシ基であり、より好ましくはメトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n-ブトキシ基、i-ブトキシ基、sec-ブトキシ基、t-ブトキシ基である。

【0020】低級アルキルチオ基とは前記低級アルキル基に対応するものを示し、具体的には例えればメチルチオ基、エチルチオ基、n-プロピルチオ基、i-プロピルチオ基、n-ブチルチオ基、i-ブチルチオ基、sec-ブチルチオ基、t-ブチルチオ基、n-ペンチルチオ基、i-ペンチルチオ基、sec-ペンチルチオ基、t-ペンチルチオ基、ネオペンチルチオ基、1-メチルブチルチオ基、2-メチルブチルチオ基、1,1-ジメチルプロピルチオ基、1,2-ジメチルプロピルチオ基、n-ヘキシリチオ基、i-ヘキシリチオ基、1-メチルベンチルチオ基、2-メチルベンチルチオ基、3-メチルベンチルチオ基、1,1-ジメチルブチルチオ基、1,2-ジメチルブチルチオ基、2,2-ジメチルブチルチオ基、1,3-ジメチルブチルチオ基、2,3-ジメチルブチルチオ基、3,3-ジメチルブチルチオ基、1-エチルブチルチオ基、2-エチルブチルチオ基、1,1,2-トリメチルプロピルチオ基、1,2,2-トリメチルプロピルチオ基、1-エチル-1-メチルプロピルチオ基、1-エチル-2-メチルプロピルチオ基などが挙げられ、好ましくは、メチルチオ基、エチルチオ基、n-プロピルチオ基、i-プロピルチオ基、n-ブチルチオ基、i-ブチルチオ基、sec-ブチルチオ基、t-ブチルチオ基、n-ペンチルチオ基、i-ペンチルチオ基、sec-ペンチルチオ基、t-ペンチルチオ基、ネオペンチルチオ基、1-メチルブチルチオ基、2-メチルブチルチオ基、1,1-ジメチルプロピルチオ基、1,2-ジメチルプロピルチオ基。

オ基、n-ヘキシルチオ基、i-ヘキシルチオ基であり、より好ましくはメチルチオ基、エチルチオ基、n-プロピルチオ基、i-プロピルチオ基、n-ブチルチオ基、i-ブチルチオ基、sec-ブチルチオ基、t-ブチルチオ基であり、もっとも好ましくはメチルチオ基、エチルチオ基、n-プロピルチオ基、i-プロピルチオ基である。

【0021】ヘテロ原子とは、具体的には酸素原子、硫黄原子、窒素原子、リン、砒素、アンチモン、ケイ素、ゲルマニウム、スズ、鉛、ホウ素、水銀などが挙げられ、好ましくは酸素原子、硫黄原子、窒素原子であり、より好ましくは窒素原子である。

【0022】また、置換基を有していてもよいとは、具体的には例えば、水酸基；チオール基；ニトロ基；モルホリノ基；チオモルホリノ基；フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハロゲン原子；ニトリル基；アジド基；ホルミル基；メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基などのアルキル基；ビニル基、アリル基、プロペニル基などのアルケニル基；エチニル基、ブチニル基、プロパルギル基などのアルキニル基、低級アルキル基に対応するメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などのアルコキシ基；フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、フルオロエチル基などのハロゲノアルキル基；ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基、ヒドロキシプロピル基などのヒドロキシアルキル基；グアニジノ基；ホルムイミドイル基；アセトイミドイル基；カルバモイル基；チオカルバモイル基；カルバモイルメチル基、カルバモイルエチル基などのカルバモイルアルキル基；チオカルバモイルメチル基、チオカルバモイルエチル基などのチオカルバモイルアルキル基；メチルカルバモイル基、ジメチルカルバモイル基、メチルエチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基などのアルキルカルバモイル基；メチルチオカルバモイル基、ジメチルチオカルバモイル基、メチルエチルチオカルバモイル基、ジエチルチオカルバモイル基などのアルキルチオカルバモイル基；カルバミド基；アセチル基などのアシル基；アミノ基；メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基などのアルキルアミノ基；ジメチルアミノ基、メチルエチルアミノ基、ジエチルアミノ基などのジアルキルアミノ基；アミノメチル基、アミノエチル基、アミノプロピル基などのアミノアルキル基；カルボキシ基；メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基などのアルコキシカルボニル基；メトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、プロポキシカルボニルメチル基、メトキシカルボニルエチル基、エトキシカルボニルエチル基、プロポキシカルボニルエチル基などのアルコキシカルボニルアルキル基；メチルオキシメチル基、メチルオキシエチル基、エチルオキシメチル基、エチルオキシエチル基などのアルキルオキシアルキル基；メチルチオメチル

基、メチルチオエチル基、エチルチオメチル基、エチルチオエチル基などのアルキルチオアルキル基；アミノメチルアミノメチル基、アミノエチルアミノメチル基などのアミノアルキルアミノアルキル基；メチルカルボニルオキシ基、エチルカルボニルオキシ基、イソプロピルカルボニルオキシ基などのアルキルカルボニルオキシ基；オキシメチル基、ベンジルオキシエチルオキシエチル基などのアリールアルコキシアルコキシアルキル基；ヒドロキシエチルオキシメチル基、ヒドロキシエチルオキシエチル基などのヒドロキシアルコキシアルキル基；ベンジルオキシメチル基、ベンジルオキシエチル基、ベンジルオキシプロピル基などのアリールアルコキシアルキル基；トリメチルアンモニオ基、メチルエチルメチルアンモニオ基、トリエチルアンモニオ基などの第四級アンモニオ基；シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペニチル基、シクロヘキシル基などのシクロアルキル基；シクロプロペニル基、シクロブチニル基、シクロペニチル基、シクロヘキセニル基などのシクロアルケニル基；フェニル基、ビリジニル基、チエニル基、フリル基、ピロリル基などのアリール基；メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、ブチルチオ基などのアルキルチオ基；フェニルチオ基、ビリジニルチオ基、チエニルチオ基、フリルチオ基、ピロリルチオ基などのアリールチオ基；ベンジル基、トリチル基、ジメトキシトリチル基などのアリール低級アルキル基；スルホニル基、メシル基、p-トルエンスルホニル基などの置換スルホニル基；ベンゾイル基などのアリロイル基；フルオロフェニル基、プロモフェニル基などのハロゲノアリール基；メチレンジオキシ基などのオキシアルコキシ基等を挙げることができる。1以上の置換基を有していてもよいとは、これら基を任意に組み合わせて有していてもよいことを意味し、例えば水酸基、チオール基、ニトロ基、モルホリノ基、チオモルホリノ基、ハロゲン原子、ニトリル基、アジド基、ホルミル基、アミノ基、アルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、カルバモイル基、スルホニル基、アセチル基、アルキル基、アルコキシ基などの任意の基で置換されていても良いことを意味する。

【0023】アリール基とは、具体的には、例えばフェニル基、ベンテニル基、インデニル基、ナフチル基、フルオレニル基などがあげられ好ましくはフェニル基があげられる。

【0024】1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基とは、具体的には例えばピラニル基、ビリジル基、ビリダジル基、ビリミジル基、ピラジル基、フリル基、チエニル基、ピロリル基、オキサゾリル基、イソキサゾリル基、チアゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、トリアゾリル基、テトラゾリル基、ピラゾリル基、フラザニル基、チアシアゾリル基、インドリル基などが挙げられ、好ましくはピリジル基、イミダゾリル基、トリアゾリル基などが挙げられる。

【0025】アリールオキシ基とは、前記アリール基に對応するものを示し、具体的には例えばフェニルオキシ基、インデニルオキシ基、ナフチルオキシ基などがあげられ好ましくはフェニルオキシ基があげられる。1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリールオキシ基とは、前記1以上のヘテロ原子を有していてもよいアリール基に對応するものを示し、具体的には例えばピラニルオキシ基、ピリジルオキシ基、ピリダジルオキシ基、ピリミジルオキシ基、ピラジルオキシ基、フリルオキシ基、チエニルオキシ基、ピロリルオキシ基、オキサゾリルオキシ基、イソキサゾリルオキシ基、チアゾリルオキシ基、イソチアゾリルオキシ基、イミダゾリルオキシ基、トリアゾリルオキシ基、テトラゾリルオキシ基、ピラゾリルオキシ基、フラザニルオキシ基、チアジアゾリルオキシ基、インドリルオキシ基などが挙げられ、好ましくはピリジルオキシ基、イミダゾリルオキシ基、トリアゾリルオキシ基などが挙げられる。

【0026】アルキレン基とは、直鎖飽和炭化水素の両鎖端の炭素原子から水素原子を1個ずつ除いて誘導される2価の基をいい、具体的には、例えばメチレン基、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基等が挙げられ、好ましくは、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基等が挙げられる。

【0027】アルケニレン基とは、直鎖不飽和炭化水素の両鎖端の炭素原子から水素原子を1個ずつ除いて誘導される2価の基をいい、具体的には、例えばビニレン基、プロペニレン基、ブテニレン基、ベンテニレン基、ヘキセニレン基等が挙げられ、好ましくはビニレン基、プロペニレン基、ブテニレン基、ベンテニレン基であり、より好ましくはビニレン基、プロペニレン基、ブテニレン基であり、さらに好ましくはビニレン基、プロペニレン基であり、最も好ましくはビニレン基である。

【0028】アルキニレン基とは、直鎖不飽和炭化水素の両鎖端の炭素原子から水素原子を1個ずつ除いて誘導される2価の基をいい、具体的には、例えばエチニレン基、プロピニレン基、ブチニレン基、ベンチニレン基、ヘキシニレン基等が挙げられ、好ましくはエチニレン基、プロピニレン基、ブチニレン基、ベンチニレン基であり、より好ましくはエチニレン基、プロピニレン基、ブチニレン基であり、さらに好ましくはエチニレン基、プロピニレン基であり、最も好ましくはエチニレン基である。

【0029】アシル基とは、具体的には例えばホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレリル基、ビバロイル基、ヘキサノイル基、オクタノイル基、ラウロイル基、バルミトイル基、ステアロイル基、オレオイル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、クロトニル基、クロロホルミル基、ビルボイル基、オキザロ基、メトキサリル

基、エトキサリル基、ベンゾイル基、トルオイル基、シンナモイル基、ナフトイル基、フタロイル基などが挙げられる。低級アシル基とは、具体的には例えばホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレリル基、ビバロイル基、ヘキサノイル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、クロトニル基、クロロホルミル基、ビルボイル基、オキザロ基、メトキサリル基、エトキサリル基などが挙げられる。低級アシルオキシ基とは、具体的には例えばホルミルオキシ基、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、イソブチリルオキシ基、バレリルオキシ基、イソバレリルオキシ基、ビバロイルオキシ基、ヘキサノイルオキシ基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、クロトニルオキシ基、クロロホルミルオキシ基、ビルボイルオキシ基、オキザロオキシ基、メトキサリルオキシ基、エトキサリルオキシ基などが挙げられる。

【0030】低級アルキル(チオカルボニル)基とは、前記低級アルキル基に對応するものを示し、具体的には例えばメチルチオカルボニル基、エチルチオカルボニル基、n-プロピルチオカルボニル基、i-プロピルチオカルボニル基、n-ブチルチオカルボニル基、i-ブチルチオカルボニル基、sec-ブチルチオカルボニル基、t-ブチルチオカルボニル基、n-ペンチルチオカルボニル基、i-ペンチルチオカルボニル基、sec-ペンチルチオカルボニル基、t-ペンチルチオカルボニル基、ネオペンチルチオカルボニル基、1-メチルブチルチオカルボニル基、2-メチルブチルチオカルボニル基、1,1-ジメチルプロピルチオカルボニル基、1,2-ジメチルプロピルチオカルボニル基、n-ヘキシルチオカルボニル基、i-ヘキシルチオカルボニル基、1-メチルペンチルチオカルボニル基、2-メチルペンチルチオカルボニル基、3-メチルペンチルチオカルボニル基、1,1-ジメチルブチルチオカルボニル基、1,2-ジメチルブチルチオカルボニル基、2,2-ジメチルブチルチオカルボニル基、1,3-ジメチルブチルチオカルボニル基、2,3-ジメチルブチルチオカルボニル基、3,3-ジメチルブチルチオカルボニル基、1-エチルブチルチオカルボニル基、2-エチルブチルチオカルボニル基、1,1,2-トリメチルプロピルチオカルボニル基、1,2,2-トリメチルプロピルチオカルボニル基、1-エチル-1-メチルプロピルチオカルボニル基などが挙げられ、好ましくは、メチルチオカルボニル基、エチルチオカルボニル基、n-プロピルチオカルボニル基、i-プロピルチオカルボニル基、n-ブチルチオカルボニル基、i-ブチルチオカルボニル基、sec-ブチルチオカルボニル基、t-ブチルチオカルボニル基、n-ペンチルチオカルボニル基、i-ペンチルチオカルボニル基、sec-ペンチルチオカルボニル基、t-ペンチルチオカルボニル基、ネオペンチルチオカルボニル基、1-メチルブチルチオカルボニル基、2-メチルブチルチオカルボニル基

ニル基、1,1-ジメチルプロピルチオカルボニル基、1,2-ジメチルプロピルチオカルボニル基、n-ヘキシルチオカルボニル基、i-ヘキシルチオカルボニル基であり、より好ましくはメチルチオカルボニル基、エチルチオカルボニル基、n-プロピルチオカルボニル基、i-プロピルチオカルボニル基、n-ブチルチオカルボニル基、i-ブチルチオカルボニル基、sec-ブチルチオカルボニル基、t-ブチルチオカルボニル基であり、もっとも好ましくはメチルチオカルボニル基、エチルチオカルボニル基、n-プロピルチオカルボニル基、i-プロピルチオカルボニル基である。

【0031】低級アルキル(チオカルボニル)オキシ基とは、前記低級アルキル(チオカルボニル)基に対応するものを示し、具体的には例えばメチルチオカルボニルオキシ基、エチルチオカルボニルオキシ基、n-プロピルチオカルボニルオキシ基、i-プロピルチオカルボニルオキシ基、n-ブチルチオカルボニルオキシ基、i-ブチルチオカルボニルオキシ基、sec-ブチルチオカルボニルオキシ基、t-ブチルチオカルボニルオキシ基、n-ベンチルチオカルボニルオキシ基、i-ベンチルチオカルボニルオキシ基、sec-ベンチルチオカルボニルオキシ基、t-ベンチルチオカルボニルオキシ基、エオベンチルチオカルボニルオキシ基、1-メチルブチルチオカルボニルオキシ基、2-メチルブチルチオカルボニルオキシ基、1,1-ジメチルプロピルチオカルボニルオキシ基、1,2-ジメチルプロピルチオカルボニルオキシ基、n-ヘキシルチオカルボニルオキシ基、i-ヘキシルチオカルボニルオキシ基、1-メチルベンチルチオカルボニルオキシ基、2-メチルベンチルチオカルボニルオキシ基、3-メチルベンチルチオカルボニルオキシ基、1,1-ジメチルブチルチオカルボニルオキシ基、1,2-ジメチルブチルチオカルボニルオキシ基、2,2-ジメチルブチルチオカルボニルオキシ基、1,3-ジメチルブチルチオカルボニルオキシ基、2,3-ジメチルブチルチオカルボニルオキシ基、3,3-ジメチルブチルチオカルボニルオキシ基、1-エチルブチルチオカルボニルオキシ基、2-エチルブチルチオカルボニルオキシ基、1,1,2-トリメチルプロピルチオカルボニルオキシ基、1,2,2-トリメチルプロピルチオカルボニルオキシ基、1-エチル-1-メチルプロピルチオカルボニルオキシ基、1-エチル-2-メチルプロピルチオカルボニルオキシ基などが挙げられ、好ましくは、メチルチオカルボニルオキシ基、エチルチオカルボニルオキシ基、n-プロピルチオカルボニルオキシ基、i-プロピルチオカルボニルオキシ基、n-ブチルチオカルボニルオキシ基、i-ブチルチオカルボニルオキシ基、sec-ブチルチオカルボニルオキシ基、t-ブチルチオカルボニルオキシ基、n-ベンチルチオカルボニルオキシ基、i-ベンチルチオカルボニルオキシ基、sec-ベンチルチオカルボニルオキシ基、t-ベンチルチオカルボニルオキシ基、エオベンチルチオカルボニルオキシ基、1-メチルブチルチオカルボニルオキシ基、2-メチルブチル

チオカルボニルオキシ基、1,1-ジメチルプロピルチオカルボニルオキシ基、1,2-ジメチルプロピルチオカルボニルオキシ基、i-ヘキシルチオカルボニルオキシ基、i-ヘキシルチオカルボニルオキシ基であり、より好ましくはメチルチオカルボニルオキシ基、エチルチオカルボニルオキシ基、n-プロピルチオカルボニルオキシ基、i-プロピルチオカルボニルオキシ基、n-ブチルチオカルボニルオキシ基、i-ブチルチオカルボニルオキシ基、sec-ブチルチオカルボニルオキシ基、t-ブチルチオカルボニルオキシ基であり、もっとも好ましくはメチルチオカルボニルオキシ基、エチルチオカルボニルオキシ基、n-プロピルチオカルボニルオキシ基、i-プロピルチオカルボニルオキシ基である。

【0032】保護基で保護された水酸基とは、水酸基の保護基で保護された水酸基を意味し、具体例を挙げると、通常、有機合成上水酸基の保護基として知られている基で保護された水酸基であればいかなる基でもよく特に限定されないが、例えば水酸基の保護基としてはトリメチルシリル基、t-ブチルジメチルシリル基等の低級アルキルシリル基；例えばメトキシメチル基、2-メトキシエトキシメチル基等の低級アルコキシメチル基；例えばテトラヒドロピラニル基；例えばベンジル基、p-メトキシベンジル基、2,4-ジメトキシベンジル基、o-ニトロベンジル基、p-ニトロベンジル基、トリチル基等のアラルキル基；例えばホルミル基、アセチル基等のアシル基；例えばt-ブトキシカルボニル基、2-ヨードエトキシカルボニル基、2,2,2-トリクロロエトキシカルボニル基等の低級アルコキシカルボニル基；例えば2-プロペニルオキシカルボニル基、2-クロロ-2-プロペニルオキシカルボニル基、3-メトキシカルボニル-2-プロペニルオキシカルボニル基、2-メチル-2-プロペニルオキシカルボニル基、2-ブチニルオキシカルボニル基、シンナミルオキシカルボニル基等のアルケニルオキシカルボニル基；例えばベンジルオキシカルボニル基、p-メトキシベンジルオキシカルボニル基、o-ニトロベンジルオキシカルボニル基、p-ニトロベンジルオキシカルボニル基等のアラルキルオキシカルボニル基等が挙げられる。

【0033】保護基で保護されたアミノ基とは、アミノ基の保護基で保護されたアミノ基を意味し、アミノ基の保護基の具体例を挙げると、通常、有機合成上アミノ基の保護基として知られている基であればいかなる基でもよく特に限定されないが、たとえばホルミル基、アセチル基、クロロアセチル基、ジクロロアセチル基、プロピオニル基、フェニルアセチル基、フェノキシアセチル基、チエニルアセチル基などの置換または非置換の低級アシル基；ベンジルオキシカルボニル基、t-ブトキシカルボニル基、p-ニトロベンジルオキシカルボニル基などの置換または非置換の低級アルコキシカルボニル基；メチル基、t-ブチル基、2,2,2-トリクロロエチル基、トリチル基、p-メトキシベンジル基、p-ニトロベンジル基、

ジフェニルメチル基、ビバロイルオキシメチル基などの置換低級アルキル基；トリメチルシリル基、t-ブチルジメチルシリル基などの置換シリル基；トリメチルシリルメトキシメチル基、トリメチルシリルエトキシメチル基、t-ブチルジメチルシリルメトキシメチル基、t-ブチルジメチルシリルエトキシメチル基などの置換シリルアルコキシアルキル基；ベンジリデン基、サリチリデン基、p-ニトロベンジリデン基、m-クロルベンジリデン基、3,5-ジ(t-ブチル)-4-ハイドロキシベンジリデン基、3,5-ジ(t-ブチル)ベンジリデン基などの置換または非置換のベンジリデン基などを挙げることができる。これらの保護基の脱離は、使用した保護基の種類に応じ、加水分解、還元など常法により行うことができる。

【0034】本願発明において塩とは、種類は特に限定されないが具体的に挙げると、例えばフッ化水素酸塩、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、過塩素酸塩、リン酸塩、炭酸塩、重炭酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩などの無機酸の付加塩；酢酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、亜酸塩、乳酸塩、酒石酸塩、トリフルオロ酢酸塩などの有機カルボン酸の付加塩；メタンスルホン酸塩、トリフルオロメタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩、ヒドロキシメタンスルホン酸塩、ヒドロキシエタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、トルエンスルホン酸塩、タウリン塩などの有機スルホン酸の付加塩；トリメチルアミン塩、トリエチルアミン塩、ビリジン塩、プロカイン塩、ピコリン塩、ジシクロヘキシルアミン塩、N,N'-ジベンジルエチレンジアミン塩、N-メチルグルカミン塩、ジエタノールアミン塩、トリエタノールアミン塩、トリス(ヒドロキシメチルアミノ)メタン塩、フェニルベンジルアミン塩などのアミンの付加塩；ナト

リウム塩、カリウム塩などのアルカリ金属の付加塩；マグネシウム塩、カルシウム塩などのアルカリ土類金属の付加塩；アルギニン塩、リジン塩、セリン塩、グリシン塩、アスパラギン酸塩、グルタミン酸塩などのアミノ酸の付加塩などを挙げることができる。

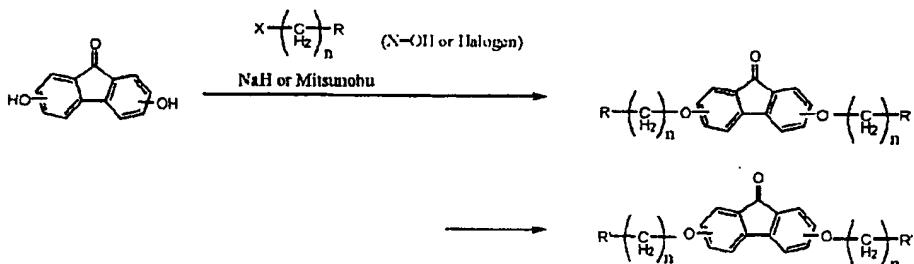
【0035】薬理学的に許容できる塩としては、特に種類は限定されないがたとえば塩酸塩、硫酸塩、炭酸塩、重炭酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩などの無機酸の付加塩；酢酸塩、マレイン酸塩、乳酸塩、酒石酸塩、トリフルオロ酢酸塩などの有機カルボン酸の付加塩；メタンスルホン酸塩、ヒドロキシメタンスルホン酸塩、ヒドロキシエタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、トルエンスルホン酸塩、タウリン塩などの有機スルホン酸の付加塩；トリメチルアミン塩、トリエチルアミン塩、ビリジン塩、プロカイン塩、ピコリン塩、ジシクロヘキシルアミン塩、N,N'-ジベンジルエチレンジアミン塩、N-メチルグルカミン塩、ジエタノールアミン塩、トリエタノールアミン塩、トリス(ヒドロキシメチルアミノ)メタン塩、フェニルベンジルアミン塩などのアミンの付加塩；アルギニン塩、リジン塩、セリン塩、グリシン塩、アスパラギン酸塩、グルタミン酸塩などのアミノ酸の付加塩などを挙げることができる。

【0036】全ての互変異性体、光学異性体および幾何異性体などの異性体も本発明に含まれる。

【0037】次に本願発明にかかる化合物の製造法について説明する。

【0038】また、本願発明にかかる化合物は、公知の技術により製造が可能であるが、参考として以下に一般的な製造法を例示する。例えば、以下の製造法1

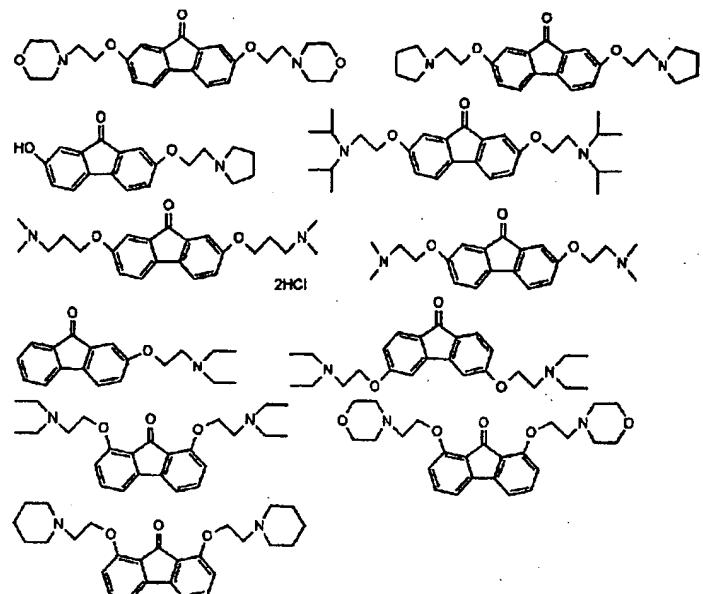
【化74】



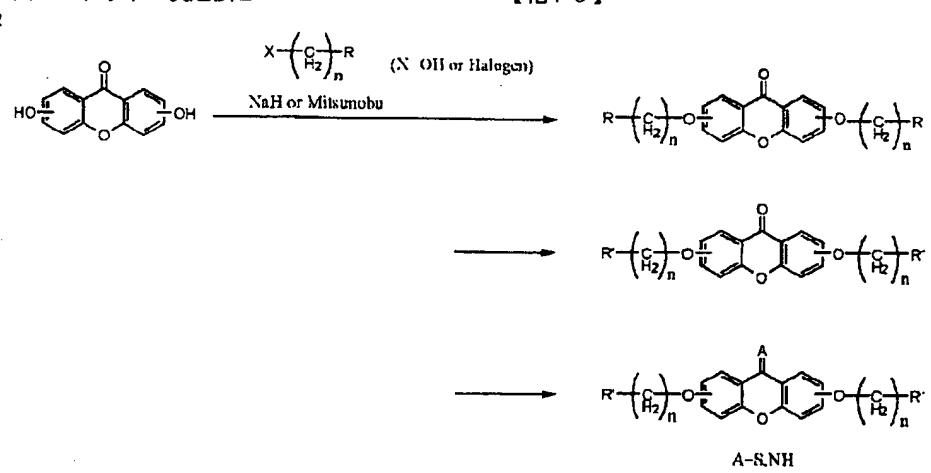
により、以下の化合物などを製造することができる。

【0039】

【化75】



【0040】例えば、以下の製造法2

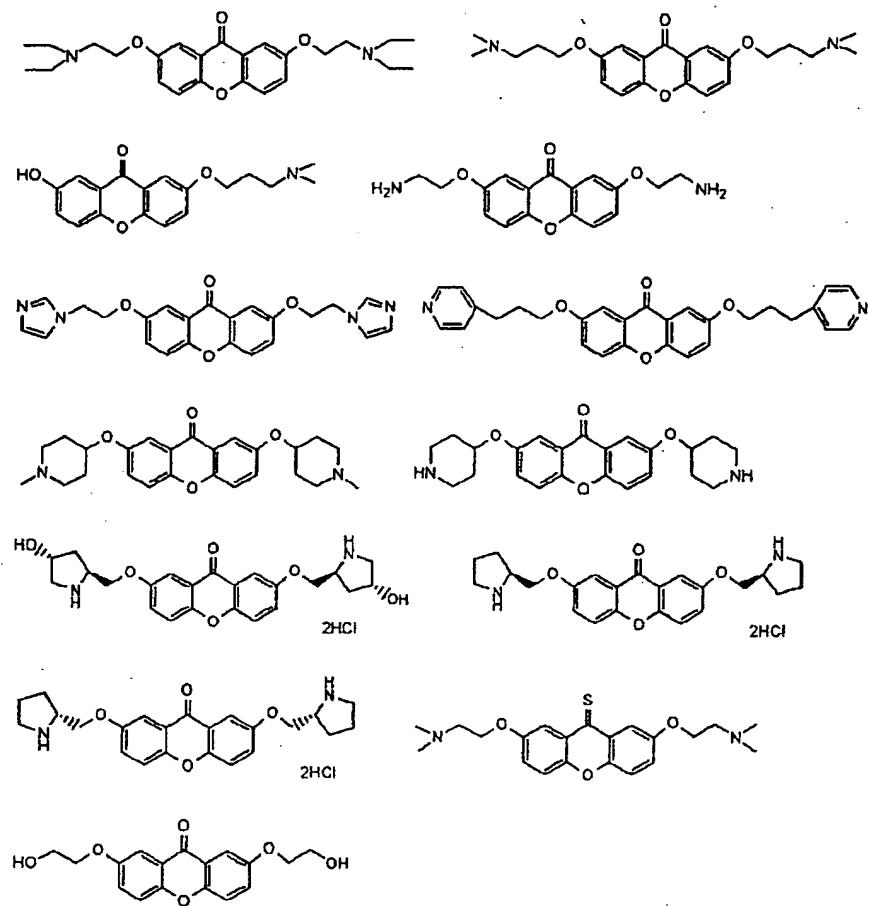


により、以下の化合物などを製造することができる。

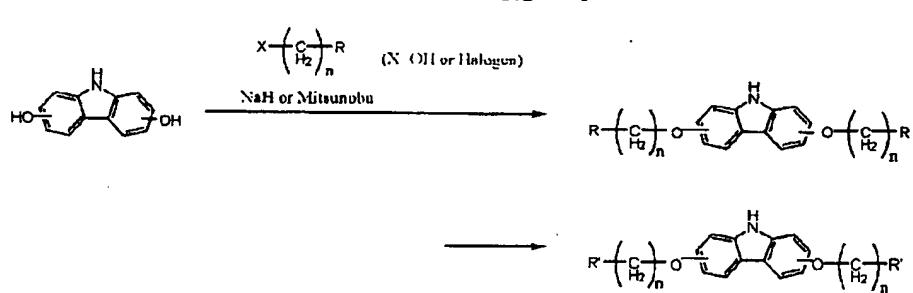
【0041】

【化76】

【化77】



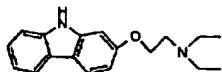
【0042】例えば、以下の製造法3



により、以下の化合物などを製造することができる。

【0043】

【化79】

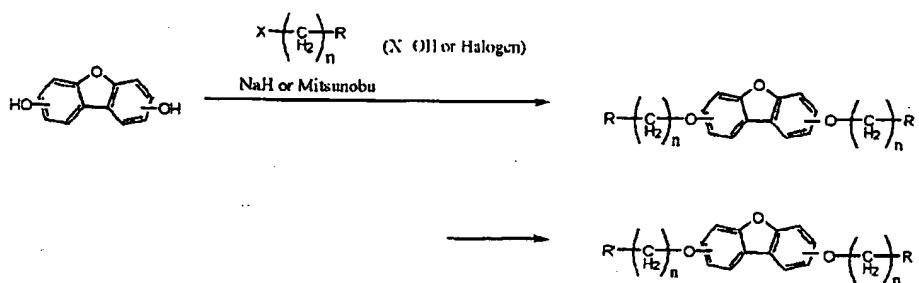


【化78】

【0044】例えば、以下の製造法4

【化80】

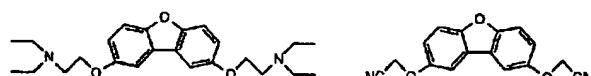
4



により、以下の化合物などを製造することができる。

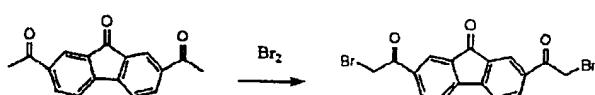
【化81】

【0045】

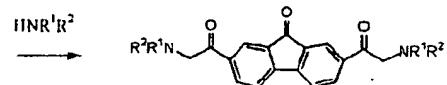


【0046】例えば、以下の製造法5

5



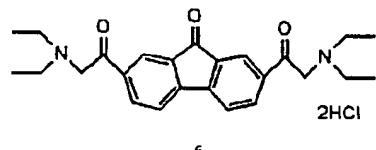
【化82】



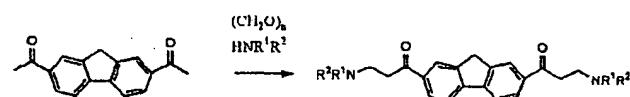
により、以下の化合物などを製造することができる。

【0047】

【化83】



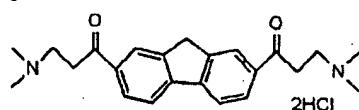
6



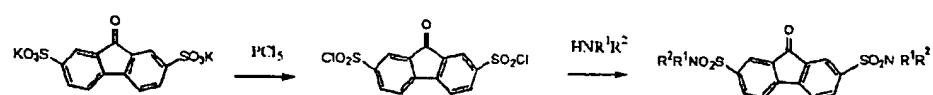
により、以下の化合物などを製造することができる。

【0049】

【化85】



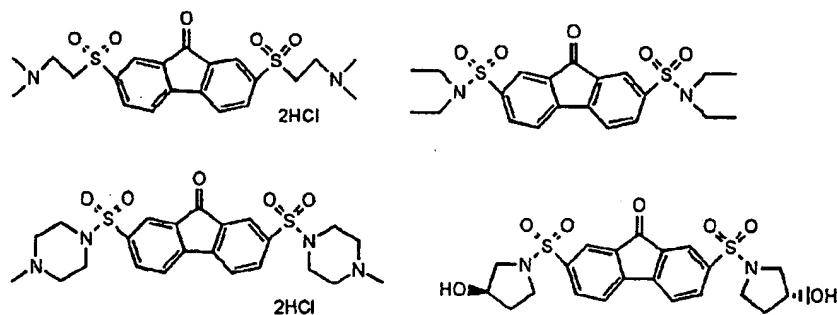
7



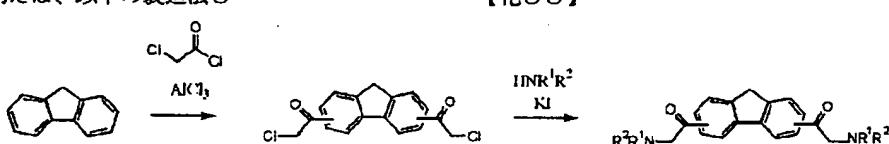
により、以下の化合物などを製造することができる。

【0051】

【化87】



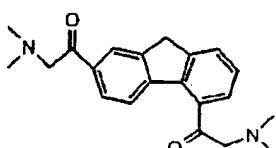
【0052】例えば、以下の製造法8



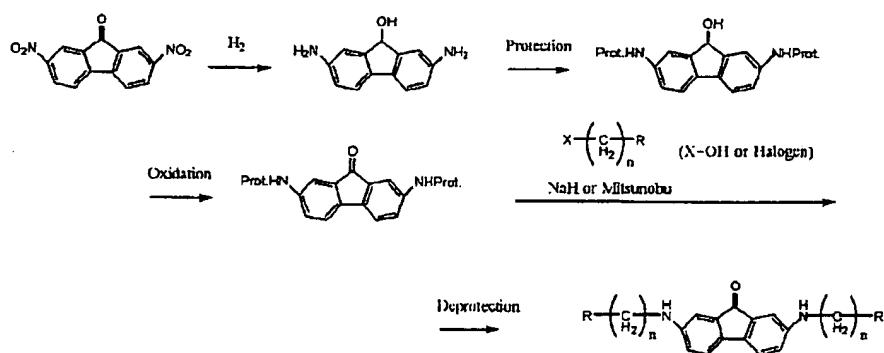
により、以下の化合物などを製造することができる。

【0053】

【化89】



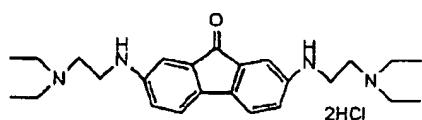
9



により、以下の化合物などを製造することができる。

【0055】

【化91】

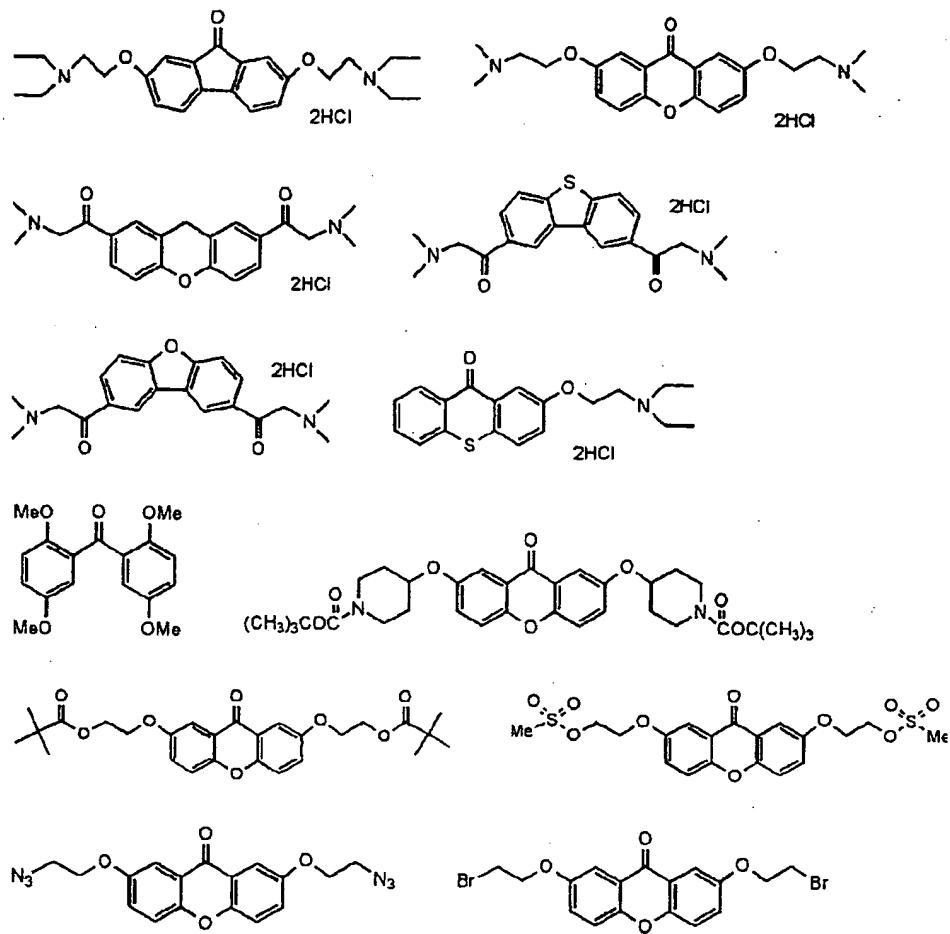


【0054】例えば、以下の製造法9

【化90】

【0056】その他、これらの方法を応用して、または常法により以下の化合物などを製造することができる。

【化92】



【0057】上記製造法で使用しうる溶媒としては、反応を阻害しないものであって、通常有機合成上用いられているものであればいかなる溶媒でもよく特に限定されないが、例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールなどの低級アルコール類、エチレングリコール、グリセリンなどのポリアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、シクロヘキサンなどのケトン類、ジエチルエーテル、イソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、2-メトキシエタノール、1, 2-ジメトキシエタンなどのエーテル類、アセトニトリル、プロピオニトリルなどのニトリル類、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、フタル酸ジエチルなどのエステル類、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどのハロゲン化炭素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、モノクロルベンゼン、ニトロベンゼン、インデン、ピリジン、キノリン、コリジン、フェノールなどの芳香族類、ペンタン、シクロヘキサン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、イソオクタン、石油ベンジン、石油エーテルなどの炭化水素類、エタノールアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、ピロリジン、

ピペリジン、ピペラジン、モルホリン、アニリン、ジメチルアニリン、ベンジルアミン、トルイジンなどのアミン類、ホルムアミド、N-メチルピロリドン、N, N-ジメチルイミダゾロン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミドなどのアミド類、ヘキサメチルリン酸トリアミド、ヘキサメチル亜リン酸トリアミドなどのリン酸アミド類、水、その他一般に使用される溶媒などの一種もしくは二種以上の混合溶媒を挙げることができ、その混合比は特に限定されない。

【0058】上記反応で使用しうる塩基の具体例を挙げると、通常、有機合成上塩基として知られているものであればいかなるものでもよく特に限定されないが、例えば炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、t-ブトキシカリウム、ピリジン、ジメチルアミノピリジン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、N, N-ジイソプロピルエチルアミン、N-メチルモルホリン、N-メチルピロリジン、N-メチルピペリジン、N, N-ジメチルアニリン、1, 8-ジアザビシクロ[5, 4, 0]ウンデカ-7-エン(DBU)、ピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、ピコリン、ルチジン、キノリン、イソキノリン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム

ム、ブチルリチウム、ナトリウムメチラート、カリウムメチラート、ナトリウムエチラートなどのナトリウムまたはカリウムアルコラート等が挙げられる。

【0059】還元には、通常有機合成に用いられている還元剤が使用でき、特に限定されないが、例えばNaBH₄、LiBH₄、Zn(BH₄)₂、Me₄NBH(OAc)₃、NaBH₃CN、Selectride、Super Hydride(LiBH₄Et₃)、LiAlH₄、DIBAL、LiAlH(t-BuO)₃、Red-al、binapなどの他、白金、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、ニッケルなどの接触水素添加触媒などの還元剤を使用できる。

【0060】ハロゲン化には、ホスゲン、ジホスゲン(ホスゲン2量体)、トリホスゲン(ホスゲン3量体)、塩化チオニル、臭化チオニル、三塩化リン、三臭化リン、オキシ塩化リン、五塩化リン、トリクロロメチル・クロロホルメイト、塩化オキザリルや、酸アミドまたはリン酸アミドにこれらハロゲン化剤を作用させて得られるビルスマイヤー試薬など、通常酸ハロゲン化物の合成に用いられているハロゲン化剤を使用することができる。

【0061】上記の反応には、必要により官能基に有機合成において通常用いられる保護基などを用いて合成し、適当なシリカゲル等によるカラムクロマトグラフィーや結晶化等によって常法により精製後脱保護反応に付すことも可能である。

【0062】本発明に係る医薬の投与量は症状の程度、年齢、性別、体重、投与形態、疾患の種類等により異なるが、通常成人1日当たり1mg～5gであり1～数回に分けて投与する。本発明に係る医薬の投与形態は特に限定されず、通常用いられる方法により経口または非経口的に投与することができる。

【0063】これら医薬の製剤化には通常用いられる賦形剤、結合剤、滑沢剤、着色剤、香味矯臭剤等、および必要により安定化剤、乳化剤、吸収促進剤、界面活性剤等を使用することができ、一般に医薬品製剤の原料として用いられる成分を配合して常法により製剤化される。

【0064】これらの成分としては例えば、動植物油(大豆油、牛脂、合成グリセライドなど)、炭化水素(流動パラフィン、スクワラン、固体パラフィンなど)、エステル油(ミリスチン酸オクチルドデシル、ミリスチン酸イソプロピルなど)、高級アルコール(セトステアリルアルコール、ベヘニルアルコールなど)、シリコン樹脂、シリコン油、界面活性剤(ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ひまし油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックポリマーなど)、水溶性高分子(ヒドロキシエチルセルロース、ポリアクリル酸、カルボキシビニルポリマー、ポリエチレングリコール、ポリビニルピロリドン、メチルセルロースなど)、アルコール(エタノール、イソプロパ

ノールなど)、多価アルコール(グリセリン、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ソルビトールなど)、糖(グルコース、ショ糖など)、無機粉体(無水ケイ酸、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、ケイ酸アルミニウムなど)、精製水などが挙げられる。pH調製のためには無機酸(塩酸、りん酸など)、無機酸のアルカリ金属塩(りん酸ナトリウムなど)、無機塩基(水酸化ナトリウムなど)、有機酸(低級脂肪酸、クエン酸、乳酸など)、有機酸のアルカリ金属塩(クエン酸ナトリウム、乳酸ナトリウムなど)、有機塩基(アルギニン、エタノールアミンなど)などを用いることができる。また、必要に応じて、防腐剤、抗酸化剤などを添加することができる。

【0065】以下に本発明にかかる化合物の薬理実験例を示し、本発明にかかる化合物の有用性を明らかにする。

薬理実験例

下記方法により本願化合物のIRES依存翻訳阻害活性による抗ウイルス活性を測定した。結果を以下の表1に示す。

〈インビトロ・トランスレーションによるエラグ酸およびその誘導体のキャップ依存的翻訳およびIRES依存的翻訳に対する阻害活性の測定法〉

1) バックグラウンドの反応性(Capped-globin mRNAあるいはIRES-HCV mRNAが入っていない試験管)を見る試験
マスターカクテル(無細胞翻訳系に必要な因子のうち、細胞内の宿主蛋白、mRNAや塩以外に必要な成分をあらかじめ混ぜてストックしたもので、ATP、GTP、ジチオスレイトール、クレアチニン酸、クレアチニナーゼ、スペルミン四塩酸が含まれる)、Mg(CH₃COO)₂、CH₃COOK、³⁵Sメチオニンなどを混入させた反応液にタンパク質の翻訳録型を加えることなく、宿主因子のRRL(ウサギ網状赤血球溶血液、ウサギにフェニルヒドラジンを数回皮下注射後、全採血して調製する)を加えて30℃、50分インキュベーションする。ここでは、本来mRNAが存在しないので、蛋白の翻訳は全く起こらないが、バックグラウンドの反応として、僅かに翻訳産物が現れることがある。ここで値を“A”とする。

【0066】2) positiveコントロールとしての(Capped-globin mRNAあるいはIRES-HCV mRNAを加えた)反応性を見る試験

マスターカクテル、Mg(CH₃COO)₂、CH₃COOK、³⁵Sメチオニンとcapped-globin mRNA又はIRES-HCV mRNAを混入させた反応液について、上記1)と同様に反応性を測定した。ここではmRNAが存在しており、薬物は一切入れていないので反応が100%進行しているものとみなす。今ここで現れたタンパク質合成反応値を“B”とした場合、ここでの真の翻訳反応値“C”はBからAを差し引いた値となる。すなち、C = B - A

3) 被検薬の阻害活性を見る試験

マスタークテル、Mg(CH₃COO)₂、CH₃COOK、³⁵Sメチオニンとcapped-globin mRNA又はIRES-HCV mRNAと、被検薬を混入させた反応液について、上記1)と同様に反応性を測定した。

【0067】ここで得られたタンパク質合成反応値を“D”とした場合の、真の翻訳反応値“E”はDからAを差し引いた値となる。すなわち、E=D-Aによって被検薬の阻害活性は次の式を用いて求められる。

$$\text{阻害活性} (\% \text{ of inhibition}) = (1 - E/C) \times 100$$

なお、mRNAとして capped-globin を用いた場合、globinに対する阻害となり、IRES-HCV を用いた場合はHCVに対する阻害活性となる。

【0068】

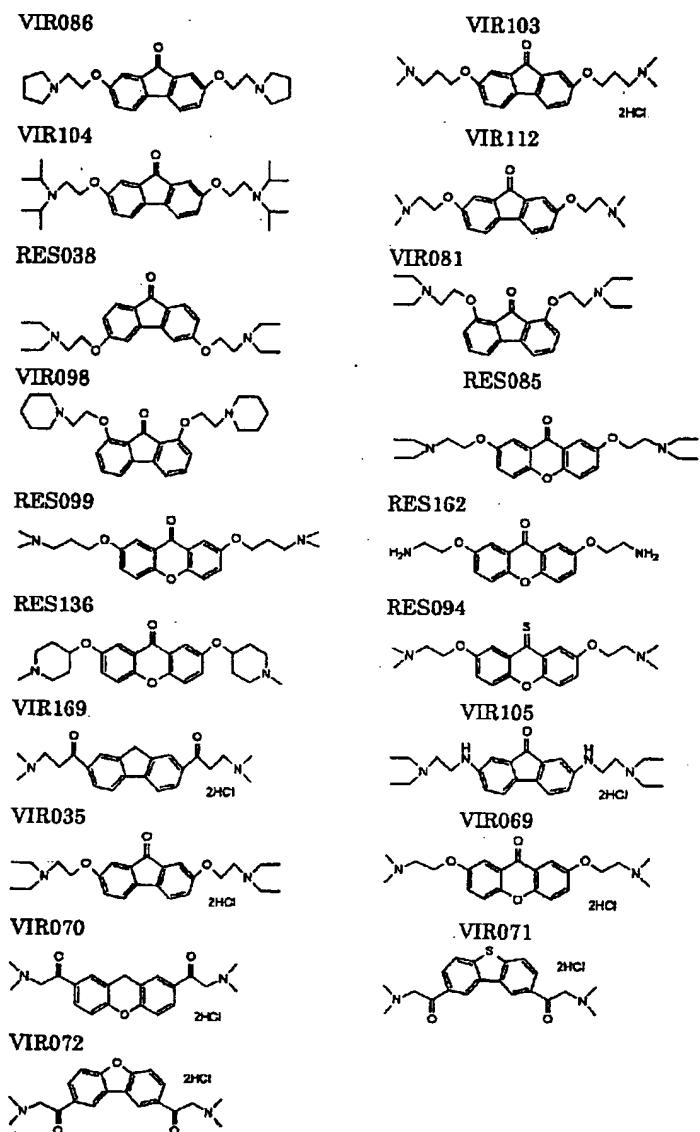
【表1】

	抗 IRES 活性 と 選択性		
	Globin 阻害率 (%)	IRES-HCV 阻害率 (%)	Dose (μM)
	23	62	100
	19	84	50
	28	61	100
	51	99	100
	13	40	100
	23	60	200
VIR098	39	72	200
RES085	40	83	100
RES099	36	94	100
RES162	56	92	50
RES136	18	64	100
RES094	51	90	100
VIR169	45	80	50
VIR105	17	68	100
	17	86	100
	14	100	200
	30	88	200
	39	100	200
	33	95	200

〔表中、「Globin 阻害率」はグロビンのキャップ依存的な翻訳の阻害率を示し、「IRES-HCV 阻害率」はC型肝炎ウイルスのIRES依存的な翻訳の阻害率を示す。〕

【0069】上記テーブル中、化合物の番号と構造の関係は以下の通りである。

【化93】



【0070】従って、本願発明にかかる化合物は、IRES依存的な翻訳を強力に阻害し、しかもキャップ依存的な翻訳は阻害しないという選択性を有することがわかる。このように本願発明にかかる化合物は優れた抗ウイルス活性を有し、ウイルス感染症の予防及び治療に有用である。特に、キサントンもしくはフルオレノン骨格を有する本願発明誘導体もしくはその薬理学的に許容される塩またはそれらの水和物を有効成分とするウイルス感染症の予防・治療剤は、非常に有用である。

【0071】本発明化合物は、IFNと異なる新規な作用メカニズムに基づき、抗ウイルス作用を奏する。詳細にはウイルスの増殖過程において、リボソームがウイルスのRNAを認識する部位(IRES)を阻害することによりウイルス遺伝子の翻訳(転写)を阻害し抗ウイルス活性を発揮する。

【0072】以下に本発明を更に詳しく説明するため

に、本願発明にかかる化合物のいくつかの製造例を示すが、本発明はこれらのものに限定されるものではない。また、製造例中 ^1H N. M. R. スペクトラムはVarian社 FT NMR(400MHz)で測定した。

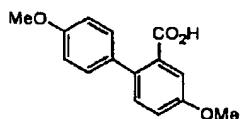
【0073】

【実施例】

製造例1

4, 4' -ジメトキシビフェニル-2-カルボン酸

【化94】



【0074】4, 4' -ジヒドロキシビフェニル-2-カルボン酸2.3gを4N水酸化ナトリウム水溶液に溶かし、そこにジメチル硫酸を1.7ml加え、0°Cで20分攪拌

した。そこにジメチル硫酸をさらに1.7ml加え、7.5時間加熱還流した。その後、1N-塩酸を加えて中和し、析出した固体を沪取して水洗し、標記化合物2.31gを得た。

【0075】mp = 153°C

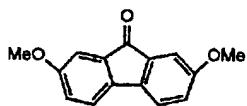
MH⁺ =

¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 3.84(s, 3H), 3.87(s, 3H), 6.91(d, 2H, J=8.4Hz), 7.08(dd, 1H, J=8.4, 2.8Hz), 7.23(d, 2H, J=8.4Hz), 7.26(d, 1H, J=8.4Hz), 7.44(d, 1H, J=2.8Hz)

【0076】実施例1

2, 7-ジメトキシフルオレノン

【化95】



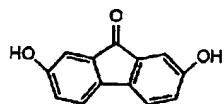
【0077】4, 4'-ジメトキシビフェニル-2-カルボン酸518mgをジクロロメタン10mlに懸濁させ、そこに無水トリフルオロ酢酸1.32mlを加え、室温で1晩攪拌した。その後減圧濃縮し、再びジクロロメタンに溶解してシリカゲルで沪過した。沪液を減圧濃縮して標記化合物448mgを得た。

【0078】¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 3.84(6H, s), 6.94(2H, dd, J=8.0, 2.8Hz), 7.16(2H, dd, J=2.8Hz), 7.29(2H, d, J=8.0Hz)

【0079】実施例2

2, 7-ジヒドロキシフルオレノン

【化96】



【0080】2, 7-ジメトキシフルオレノン6.533gとビリジン塩酸塩26.132gを混合し、180°Cで2.5時間加熱溶融した。室温まで冷却した後、水を加え、析出した固体を沪取、水洗して標記化合物5.628gを得た。

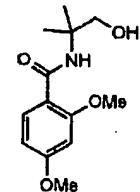
【0081】M⁺ = 212

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ ppm : 6.84(2H, dd, J=8.0, 2.4Hz), 6.86(2H, d, J=2.4Hz), 7.36(2H, d, J=8.0Hz), 9.81(2H, s)

【0082】製造例2

2-(2, 4-ジメトキシベンゾイル)アミノ-2-メチル-1-プロパノール

【化97】



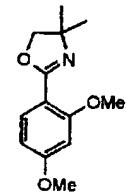
【0083】2, 4-ジメトキシ安息香酸9.11gに塩化チオニル11mlを加え、室温で45分間攪拌し、減圧濃縮した。生成物をジクロロメタン10mlに溶解し、2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール9.8mlのジクロロメタン20ml溶液を氷冷下に加え、攪拌した。生成物を1回水洗、7%塩酸にて1回洗い、さらに2回水洗したのち、無水硫酸マグネシウムにて乾燥し、減圧濃縮した。生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル系にて溶出)にて精製し、目的物2.0gを得た。

【0084】¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 1.37(6H, s), 3.65(2H, d, J=6.0Hz), 3.85(3H, s), 3.93(3H, s), 5.51(1H, t, J=6.0Hz), 6.47(1H, d, J=2.4Hz), 6.59(1H, dd, J=2.4Hz, 8.8Hz), 8.01(1H, br. s), 8.12(1H, d, J=8.8Hz)

【0085】製造例3

2-(2, 4-ジメトキシフェニル)-4, 4-ジメチルオキサゾリン

【化98】



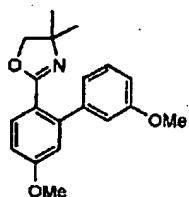
【0086】2-(2, 4-ジメトキシベンゾイル)アミノ-2-メチル-1-プロパノール2.01gをジクロロメタン20mlに溶解し、塩化チオニル3mlを加え、室温にて終夜攪拌した。溶媒を減圧濃縮し、ジエチルエーテルを加えて、生成物を沪取した。残渣に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、酢酸エチルにて抽出した。有機層を飽和食塩水にて洗い、無水硫酸マグネシウムにて乾燥した後、減圧濃縮した。生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチルにて溶出)にて精製し、目的物1.565gを得た。

【0087】¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 1.37(6H, s), 3.82(3H, s), 3.86(3H, s), 4.05(2H, s), 6.47(1H, s), 6.48(1H, d, J=8.8Hz), 7.71(1H, d, J=8.8Hz)

【0088】製造例4

2-(2-(3-メトキシフェニル)-4, 4-ジメチルオキサゾリン

【化99】



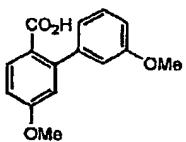
【0089】3-ブロモ-1-メトキシフェノール2.17mlとマグネシウム片449mgから調製した3-メトキシフェニルマグネシウムプロマイドのテトラヒドロフラン溶液(12.5ml)に、2-(2,4-ジメトキシフェニル)-4,4-ジメチルオキサゾリン3.95gのテトラヒドロフラン溶液31mlを氷冷下滴下し、室温にて3.5時間攪拌した。3-ブロモ-1-メトキシフェノール1.1mlとマグネシウム片225mgから調製した3-メトキシフェニルマグネシウムプロマイドのテトラヒドロフラン溶液(5ml)をさらに滴下し、室温にて終夜攪拌した。反応液に塩化アンモニウム水溶液を加えて中和した後、酢酸エチルにて抽出し、有機層を水洗、飽和食塩水洗い、無水硫酸マグネシウムにて乾燥したのち、溶媒を減圧濃縮した。生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチルにて溶出)にて精製し、目的物2.71mgを得た。

【0090】¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 1.28(6H, s), 3.78(2H, s), 3.83(3H, s), 3.85(3H, s), 6.70~9.91(3H, m), 6.94(1H, dd; J=2.2Hz, 2.4Hz), 6.97(1H, ddd; J=2.2Hz, 2.4Hz, 8.4Hz), 7.29(1H, t; J=8.8Hz), 7.69(1H, d; J=8.8Hz)

【0091】製造例5

2-(3-メトキシフェニル)-4-メトキシ安息香酸

【化100】



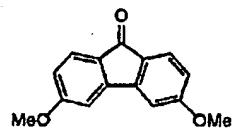
【0092】2-(2-(3-メトキシフェニル)-4-メトキシフェニル)-4,4-ジメチルオキサゾリン1.802gとヨウ化メチル3.6mlの混合物を、室温にて5.5時間攪拌した後、減圧濃縮した。生成物をメタノール14mlに溶解し、20%水酸化ナトリウム水溶液14mlを加え、80°Cにて終夜一昼夜攪拌した。反応液を減圧濃縮したのち、水200mlと酢酸5mlを加え、酢酸エチルにて抽出した。有機層を水洗、飽和食塩水洗い、無水硫酸マグネシウムにて乾燥したのち、減圧濃縮し、目的物1.422gを得た。

【0093】¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 3.83(3H, s), 3.88(3H, s), 6.84(1H, d; J=2.4Hz), 6.88(1H, dd; J=2.0Hz, 2.4Hz), 6.90~6.94(3H, m), 7.31(1H, t; J=8.0Hz), 7.99(1H, d; J=8.8Hz)

【0094】実施例3

3,6-ジメトキシフルオレノン

【化101】



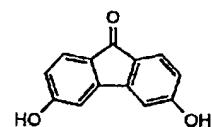
【0095】2-(3-メトキシフェニル)-4-メトキシ安息香酸1.422gをジクロロメタン14mlに溶解し、トリフルオロ酢酸無水物1.16mlのジクロロメタン5ml溶液を、内温-12°Cにて滴下したのち、1時間室温で攪拌した。反応液に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えた後、ジクロロメタンで2回抽出し、水洗、無水硫酸マグネシウムにて乾燥したのち、減圧濃縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル系にて溶出)にて精製し、目的物755mgを得た。

【0096】¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 3.91(6H, s), 6.75(3H, dd; J=2.2Hz, 8.2Hz), 7.00(1H, d; J=2.2Hz), 7.59(1H, d; J=8.2Hz)

【0097】実施例4

3,6-ジメトキシフルオレノン

【化102】



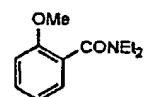
【0098】3,6-ジメトキシフルオレノン 755mgとピリジン塩酸塩2.5gの混合物を200°Cにて1.5時間加熱したのち、室温まで冷却した。水を加え、析出した固体を沪取し、水洗、ついでヘキサンにて洗った。デシケーター中減圧乾燥し、目的物664mgを得た。

【0099】¹H-NMR (DMSO-d₆) δ ppm : 6.62(2H, dd; J=8.8Hz), 7.01(2H, d; J=2.0Hz), 7.36(2H, d; J=8.8Hz), 10.45(2H, s)

【0100】製造例6

N, N-ジエチル-2-メトキシベンズアミド

【化103】



【0101】2-メトキシ安息香酸5.0gをトルエン70mlに懸濁させ、塩化チオニル4.4mlとジメチルホルムアミドを数滴滴下した。60°Cで2時間攪拌後、室温まで冷却した。この溶液にテトラヒドロフラン100mlとジエチルアミン12.5mlを加え、一晩室温にて攪拌した。反応混合物を水に加え、酢酸エチルにて抽出し、有機層を水、飽和食塩水にて順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥した。溶媒を減圧留去し、残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル系)により精製し、標記化合物4.3g(収率63%)を油状物として得

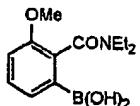
た。

【0102】¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 1.02(3H, t, J=7.1Hz), 1.23(3H, t, J=7.1Hz), 3.13(2H, q, J=7.1Hz), 3.48~3.64(2H, m), 3.81(3H, s), 6.89(1H, d, J=8.4Hz), 6.96(1H, ddd, J=7.5Hz, 7.5Hz, 0.9Hz), 7.23(1H, dd, J=7.5Hz, 2.0Hz), 7.30(1H, ddd, J=8.4Hz, 7.5Hz, 2.0Hz)

【0103】製造例7

2-ジエチルカルバモイル-3-メトキシフェニルホウ酸

【化104】

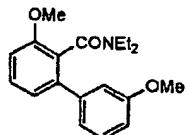


【0104】窒素雰囲気下、テトラメチルエチレンジアミン4.3mlを無水テトラヒドロフラン130mlに溶解し、-60°Cに冷却した。S-ブチルリチウムの1.3Mシクロヘキサン溶液22.2mlをゆっくり滴下した後、-60°Cにて10分間攪拌した。この溶液にN,N-ジエチル-2-メトキシベンズアミド5.0gのテトラヒドロフラン(13ml)溶液を滴下した後、-65°Cにて1時間攪拌した。この中へトリメトキシボラン7.5mlを加え、ゆっくりと室温まで昇温させ、一晩攪拌した。氷冷下、1N塩酸を100ml加え、反応混合物を減圧濃縮後、ジクロロメタンにて抽出した。有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチルとメタノール系)により精製し、標記化合物5.2g(収率85%)を油状物として得た。

【0105】製造例8

2-ジエチルカルバモイル-3, 3'-ジメトキシビフェニル

【化105】



【0106】窒素雰囲気下、パラジウムテトラキストリフェニルホスフィン278mgをジメトキシエタン80mlに溶解し、その中へ3-メトキシプロモベンゼン881mgを加え、室温にて40分間攪拌した。その後、この溶液に前反応より得られた2-ジエチルカルバモイル-3-メトキシフェニルホウ酸1775mgのメタノール(6ml)溶液と、4.4mlの2M炭酸ナトリウム水溶液を加え、12時間加热還流した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルにて、抽出した。有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル系)により精製し、標記化合物1530mg(収率69%)を油

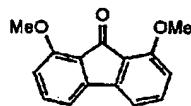
状物として得た。

【0107】¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 0.77~0.86(6H, m), 2.68~2.78(1H, m), 2.92~3.05(2H, m), 3.74~3.82(1H, m), 3.81(3H, s), 6.84~6.87(1H, m), 6.92(1H, dd, J=8.4, 0.8Hz), 6.98~7.00(1H, m), 7.04~7.08(2H, m), 7.25(1H, dd, J=8.4, 8.4Hz), 7.29~7.38(1H, m)

【0108】実施例5

1, 8-ジメトキシフルオレノン

【化106】



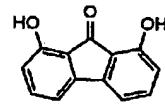
【0109】窒素雰囲気下、ジイソプロピルアミン6.05mlを無水テトラヒドロフラン15mlに溶解し、-20°Cに冷却した。この溶液にn-ブチルリチウムの1.6Mヘキサン溶液0.85mlを滴下し、0~5°Cにて40分間攪拌した。再びこの溶液を-10°Cに冷却し、2-ジエチルカルバモイル-3, 3'-ジメトキシビフェニル761mgのテトラヒドロフラン(5ml)溶液を滴下後、ゆっくりと室温まで上昇した。反応混合物に、飽和塩化アンモニウム水溶液10mlを加えた。その後水を加え、酢酸エチルにて抽出した。有機層を飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル-メタノール系)により精製し、標記化合物330mg(57%)を結晶として得た。

【0110】¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 3.85(6H, s), 7.01(2H, d, J=8.4Hz), 7.32(2H, d, J=7.2Hz), 7.51(2H, d, J=8.4, 7.2Hz)

【0111】実施例6

1, 8-ジヒドロキシフルオレノン

【化107】



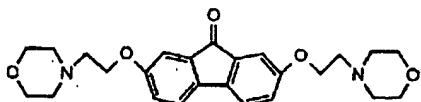
【0112】1, 8-ジメトキシフルオレノン129mgとピリジン塩酸塩1016mgを固体のまま混ぜ、200°Cで2時間加熱した。反応混合物を室温まで冷却し、水を加え、生じた沈澱を沪別し、減圧加熱乾燥し、標記化合物60mg(収率53%)を結晶として得た。

【0113】¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 6.77(2H, d, J=7.6Hz), 7.12(2H, d, J=7.2Hz), 7.36(1H, dd, J=7.6, 7.2Hz)

【0114】実施例7

2, 7-ビス[2-(4-モルホリノ)エチルオキシ]フルオレノン

【化108】



【0115】2,7-ジヒドロキシフルオレノン110mgをN,N-ジメチルホルムアミド5mlに溶解し、そこに水素化ナトリウム(60%鉱油分散)135mgと2-モルホリノエチルクロリド塩酸塩373mgを順次加え、80°Cで18時間攪拌した。水を加え酢酸エチルで抽出し、水、次いで飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後減圧濃縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン-メタノール系)にて精製し、標記化合物158mgを得た。

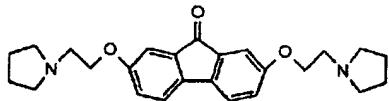
【0116】 $MH^+ = 439$

$^1H-NMR (CDCl_3) \delta ppm$: 2.58(8H, t, $J=4.8Hz$), 2.81(4H, t, $J=5.6Hz$), 3.74(8H, t, $J=4.8Hz$), 4.14(4H, t, $J=5.6Hz$), 6.95(2H, dd, $J=8.4, 2.4Hz$), 7.16(2H, d, $J=2.4Hz$), 7.28(2H, d, $J=8.4Hz$)

【0117】実施例8

2,7-ビス[2-(1-ピロリジニル)エチルオキシ]フルオレノン

【化109】



【0118】2,7-ジヒドロキシフルオレノン105mgをN,N-ジメチルホルムアミド5mlに溶解し、そこに水素化ナトリウム(60%鉱油分散)141mgと2-(1-ピロリジニル)エチルクロリド塩酸塩342mgを順次加え、80°Cで終夜攪拌した。水を加え酢酸エチルで抽出し、水、次いで飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン-酢酸エチル系)にて精製し、標記化合物A47mgとB43mgをそれぞれ得た。(標記化合物B:実施例9に記載の化合物)

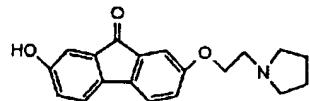
【0119】 $MH^+ = 407$

$^1H-NMR (CDCl_3) \delta ppm$: 1.81~1.85(8H, m), 2.64~2.68(8H, m), 2.93(4H, t, $J=6.0Hz$), 4.15(4H, t, $J=6.0Hz$), 6.97(2H, dd, $J=8.0, 2.4Hz$), 7.16(2H, d, $J=2.4Hz$), 7.28(2H, d, $J=8.0Hz$)

【0120】実施例9

7-ヒドロキシ-2-(1-ピロリジニル)エチルオキシフルオレノン

【化110】



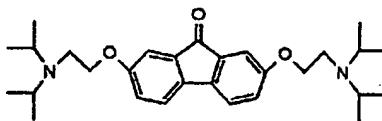
【0121】 $MH^+ = 310$

$^1H-NMR (CDCl_3) \delta ppm$: 1.90~1.96(4H, m), 2.81~2.87(4H, m), 2.98(2H, t, $J=6.0Hz$), 4.04(2H, t, $J=6.0Hz$), 6.62~6.65(1H, m), 6.71~6.74(3H, m), 6.96~6.99(2H, m)

【0122】実施例10

2,7-ビス(2-ジイソプロピルアミノエチルオキシ)フルオレノン

【化111】



【0123】2,7-ジヒドロキシフルオレノン106mgをN,N-ジメチルホルムアミド6mlに溶解し、そこに水素化ナトリウム(60%鉱油分散)140mgと2-ジイソプロピルアミノエチルクロリド塩酸塩398mgを順次加え、80°Cで16時間攪拌した。水を加え酢酸エチルで抽出し、水、次いで飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン-酢酸エチル系)にて精製し、標記化合物24mgを得た。

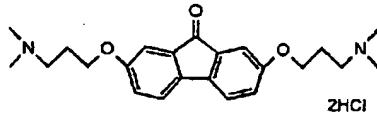
【0124】 $MH^+ = 467$

$^1H-NMR (CDCl_3) \delta ppm$: 1.04(12H, s), 1.06(12H, s), 2.83(4H, t, $J=7.2Hz$), 3.02~3.09(4H, m), 3.92(4H, t, $J=7.2Hz$), 6.92(2H, dd, $J=8.4, 2.4Hz$), 7.15(2H, d, $J=2.4Hz$), 7.26(2H, d, $J=8.4Hz$)

【0125】実施例11

2,7-ビス(3-ジメチルアミノプロピルオキシ)フルオレノン 2塩酸塩

【化112】



【0126】2,7-ジヒドロキシフルオレノン104mgをN,N-ジメチルホルムアミド6mlに溶解し、そこに水素化ナトリウム(60%鉱油分散)141mgと3-ジメチルアミノプロピルクロリド塩酸塩320mgを順次加え、100°Cで12時間、次いで120°Cで3時間攪拌した。水を加え酢酸エチルで抽出し、水、次いで飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン-メタノール系)にて精製した後、1N塩化水素ジエチルエーテル溶液で塩酸塩化して標記化合物100mgを得た。

【0127】 $MH^+ = 383$

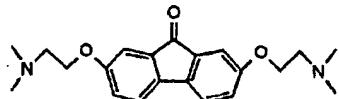
$^1H-NMR (D_2O) \delta ppm$: 2.06~2.14(4H, m), 2.81(12H, s), 3.21~3.26(4H, m), 3.99(4H, t, $J=6.0Hz$), 6.76~6.83(4H, m), 7.05(2H, d, $J=8.0Hz$)

【0128】実施例12

2,7-ビス(2-ジメチルアミノエチルオキシ)フル

オレノン

【化113】



【0129】2, 7-ジヒドロキシフルオレノン107mgをN, N-ジメチルホルムアミド6mlに溶解し、そこに水素化ナトリウム(60%鉱油分散)144mgと2-ジメチルアミノエチルクロリド塩酸塩290mgを順次加え、100°Cで4.5時間攪拌した。水を加え酢酸エチルで抽出し、水、次いで飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン-メタノール-濃アンモニア水系)にて精製し、標記化合物133mgを得た。

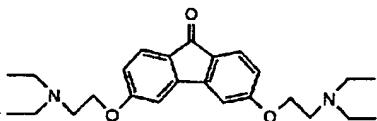
【0130】 $MH^+ = 355$

1H -NMR (CDCl₃) δ ppm : 2.34(12H,s), 2.73(4H, t, J=5.6Hz), 4.09(4H, t, J=5.6Hz), 6.97(2H, dd, J=8.0, 2.4Hz), 7.16(2H, d, J=2.4Hz), 7.27(2H, d, J=8.0Hz)

【0131】実施例13

3, 6-ビス-(2-ジエチルアミノエトキシ)-フルオレノン

【化114】



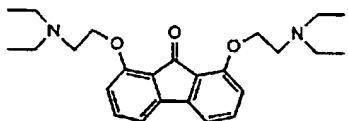
【0132】3, 6-ジヒドロキシフルオレノン214mgとジエチルアミノエチルクロライド塩酸塩860mgをジメチルホルムアミド2mlに溶解し、水素化ナトリウム300mgを加えて、室温で終夜攪拌した。反応液に水および酢酸エチルを加えて分液し、有機層を水洗、飽和食塩水洗いし、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン-メタノール-濃アンモニア水にて溶出)にて精製し、目的物190mgを得た。分析用サンプルは、ジクロロメタン-ジイソプロピルエーテルで再結晶して得た。

【0133】 1H -NMR (CDCl₃) δ ppm : 1.09(12H, t, J=7.2Hz), 2.66(8H, q, J=7.2Hz), 2.91(4H, t, J=6.2Hz), 4.14(4H, t, J=6.2Hz), 6.74(1H, dd, J=2.0Hz, 8.0Hz), 7.00(1H, d, J=2.0Hz), 7.56(1H, d, J=8.0Hz)

【0134】実施例14

1, 8-ビス(N, N-ジエチルアミノエトキシ)-フルオレノン

【化115】



【0135】1, 8-ジヒドロキシフルオレノン67mgと2-ジエチルアミノエチルクロリド塩酸塩127mgをN, N-ジメチルホルムアミド5.0mlに溶解し、氷冷後、水素化ナトリウム(60%鉱油分散)60mgを加え、100°Cまで昇温し、1.5時間加熱攪拌した。反応混合物を室温まで冷却し、水を加え、酢酸エチルにて抽出した。有機層を水洗、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロホルム-メタノール-濃アンモニア水系)にて精製し、標記化合物57mg(収率47%)を結晶として得た。

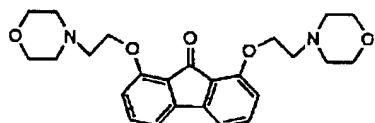
【0136】 $MH^+ = 411$

1H -NMR (CDCl₃) δ ppm : 1.08(12H, t, J=7.2Hz), 2.67(8H, q, J=7.2Hz), 2.97(4H, t, J=6.4Hz), 4.20(4H, t, J=6.4Hz), 6.82(2H, d, J=8.4Hz), 7.09(2H, d, J=7.2Hz), 7.37(2H, dd, J=8.4, 7.2Hz)

【0137】実施例15

1, 8-ビス(4-モルホリノエトキシ)-フルオレノン

【化116】



【0138】1, 8-ジヒドロキシナフタレン60mgと4-モルホリノエチルクロリド塩酸塩158mgをN, N-ジメチルホルムアミド5.0mlに溶解し、水素化ナトリウム(60%鉱油分散)67mgを加え、70°Cで3.0時間加熱した。反応混合物を室温まで冷却し、水を加え、酢酸エチルにて抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン-メタノール系)にて精製し、標記化合物31mg(収率25%)を結晶として得た。

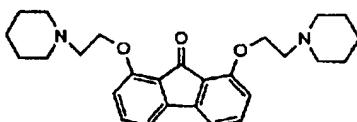
【0139】 $MH^+ = 439$

1H -NMR (CDCl₃) δ ppm : 2.66(8H, t, J=4.6Hz), 2.90(4H, t, J=5.9Hz), 3.74(8H, t, J=4.6Hz), 4.29(4H, t, J=5.9Hz), 6.83(2H, d, J=8.4Hz), 7.13(2H, d, J=7.2Hz), 7.40(2H, dd, J=8.4, 7.2Hz)

【0140】実施例16

1, 8-ビス(1-ビペリジノエトキシ)-フルオレノン

【化117】



【0141】1, 8-ジヒドロキシナフタレン100mgと1-ビペリジノエチルクロリド塩酸塩341mgをN, N-ジメチルホルムアミド22mlに溶解し、水素化ナトリウム

(60%鉱油分散) 151mgを加え、100°Cにて2.5時間加熱した。反応混合物を室温まで冷却し、水を加え、酢酸エチルにて抽出した。有機層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン-メタノール系)にて精製し、標記化合物130mg(収率63%)を得た。

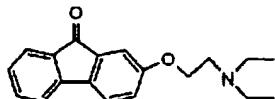
【0142】 $MH^+ = 435$

$^1H-NMR (CDCl_3) \delta ppm : 1.44\sim1.54(4H, m), 1.64\sim1.76(8H, m), 2.62\sim2.82(8H, m), 2.94\sim3.06(4H, m), 4.32\sim4.40(4H, m), 6.83(2H, d, J=8.8Hz), 7.12(2H, d, J=7.6Hz), 7.40(2H, dd, J=8.8, 7.6Hz)$

【0143】実施例17

2-(2-ジエチルアミノ)エトキシ-9-フルオレン

【化118】



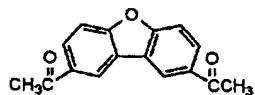
【0144】2-ヒドロキシ-9-フルオレン196mgと2-ジエチルアミノエチルクロライド206mgをジメチルホルムアミド2mlに溶解し、水素化ナトリウム(60%鉱油分散)100mgを加え、室温にて7時間搅拌した。反応液に水と酢酸エチルを加えて分液し、有機層を2回水洗、飽和食塩水にて1回洗った後、無水硫酸マグネシウムにて乾燥し、減圧濃縮した。生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(メタノール/ジクロロメタンにて溶出)にて精製し、目的物219mgを得た。生理活性測定用サンプルは、生成物を塩化水素エーテル溶液で処理し、塩酸塩に変換して調製した。

【0145】 $^1H-NMR (CDCl_3) \delta ppm : 1.08(6H, t, J=7.2Hz), 2.65(4H, q, J=7.2Hz), 2.90(2H, t, J=6.0Hz), 4.10(2H, t, J=6.0Hz), 6.99(1H, dd, J=2.8Hz, 8.0Hz), 7.20(1H, td, J=2.4Hz, 7.2Hz), 7.20(1H, d, J=2.4Hz), 7.38\sim7.46(3H, m), 7.60(1H, dt, J=1.2Hz, 7.2Hz)$

【0146】実施例18

2, 8-ジアセチルジベンゾフラン

【化119】



【0147】ジベンゾフラン5.0gとアセチルクロリド5.8gをジクロロメタン100mlに溶解し、-30°Cに冷却した。この溶液に塩化アルミニウム8.38gを加え、激しく搅拌しながら、ゆっくりと室温まで昇温し、一晩搅拌した。有機層を1規定塩酸、水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル系)にて精製し、標記化合物3.3g(収率44%)を得た。

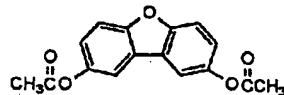
て精製し、標記化合物3.3g(収率44%)を得た。

【0148】 $^1H-NMR (CDCl_3) \delta ppm : 2.70(6H, s), 7.86(2H, d, J=8.8Hz), 8.17(2H, dd, J=8.8, 1.8Hz), 9.01(2H, d, J=1.8Hz)$

【0149】実施例19

2, 8-ジアセトキシジベンゾフラン

【化120】



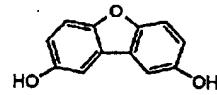
【0150】2, 8-ジアセチルジベンゾフラン3.23gをジクロロメタン30mlに溶解し、トリフルオロ酢酸0.3mlを加え、氷冷した。この溶液にm-700過安息香酸8.28gを加え、徐々に室温に昇温した後、11時間搅拌した。反応が未完結だったので、m-700過安息香酸をさらに2.76g加え、室温にて一晩搅拌した。反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液とチオ硫酸ナトリウム水溶液の混液の中へ加え、ジクロロメタンにて抽出した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮すると、標記化合物4.7g(収率・定量的)を得た。

【0151】 $^1H-NMR (CDCl_3) \delta ppm : 2.36(6H, s), 7.19(2H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7.55(2H, d, J=8.8Hz), 7.63(2H, d, J=2.4Hz)$

【0152】実施例20

2, 8-ジヒドロキシジベンゾフラン

【化121】



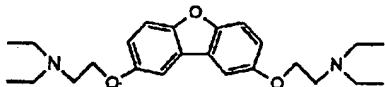
【0153】2, 8-ジアセトキシジベンゾフラン4.7gに5%水酸化ナトリウム水溶液100mlを加え、5時間加熱還流した。反応混合物を氷冷し、1規定塩酸を加え、pHを1に調整し、酢酸エチルにて抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルに吸着し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル系)により精製し、標記化合物1.2g(収率36%)を得た。

【0154】 $^1H-NMR (DMSO-d_6) \delta ppm : 6.87(1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7.28(1H, d, J=2.4Hz), 7.37(1H, d, J=8.8Hz), 9.32(2H, br-s)$

【0155】実施例21

2, 8-ビス(N, N-ジエチルアミノエトキシ)ジベンゾフラン

【化122】



【0156】2, 8-ジヒドロキシジベンゾフラン129mgと1, 2-ジエチルアミノエチルクロリド塩酸塩244mgをN, N-ジメチルホルムアミド5mlに溶解し、水素化ナトリウム(60%鉱油分散)65mgを加え、80°Cにて、一晩加熱攪拌した。反応混合物を減圧濃縮し、溶媒を留去し、残渣を酢酸エチルにて抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮し、標記化合物173mg(68%)を得た。

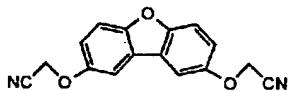
【0157】 $MH^+ = 399$

1H -NMR(CD₃OD) δ ppm : 1.12(12H, t, J=7.1Hz), 2.73(8H, q, J=7.3Hz), 2.94~3.00(4H, m), 4.16~4.22(4H, m), 7.06(1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7.43(1H, d, J=8.8Hz), 7.55(1H, d, J=2.8Hz)

【0158】実施例22

2, 8-ビス(シアノエトキシ)ジベンゾフラン

【化123】



【0159】2, 8-ジヒドロキシジベンゾフラン122mgをN, N-ジメチルホルムアミド7.0mlに溶解し、室温にて、5分間攪拌した。この溶液にクロロアセトニトリル97μlを加え、室温にて一晩攪拌した。反応混合物に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルにて抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル系)により精製し、標記化合物29mg(収率17%)を結晶として得た。

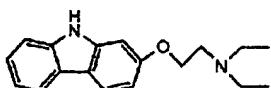
【0160】 $MH^+ = 278$

1H -NMR(DMSO-d₆) δ ppm : 5.25(4H, s), 7.24(2H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7.68(2H, d, J=8.8Hz), 7.86(2H, d, J=2.4Hz)

【0161】実施例23

2-(2-ジエチルアミノ)エトキシカルバゾール

【化124】



【0162】2-ヒドロキシカルバゾール366mgとジエチルアミノエチルクロライド塩酸塩757mgをジメチルホルムアミド3.5mlに溶解し、水素化ナトリウム176mgを加えて、16時間室温で攪拌した。水素化ナトリウム176mgを追加し、2時間100°Cで攪拌、次いで室温で3時間攪拌した後、反応液に水と酢酸エチルを加えて分液し、有機層を2回水洗、1回飽和食塩水で洗い、無水硫酸マグネシウムにて乾燥した後減圧乾固した。残留物をシリカ

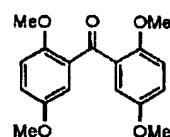
ゲルカラムクロマトグラフィー(1%メタノール/ジクロロメタン→同2.5%→同5%→同10%にて溶出)にて精製し、目的物262mgを得た。生成物を塩化水素ジエチルエーテル溶液にて処理した後、減圧乾固し、生理活性測定用サンプルとした。

【0163】 1H -NMR(CDCl₃) δ ppm : 1.10(6H, t; J=7.2Hz), 2.68(4H, q; J=7.2Hz), 2.94(2H, t; J=6.4Hz), 4.15(2H, t; J=6.4Hz), 6.85(1H, dd; J=2.4Hz, 8.0Hz), 6.92(1H, q; J=2.4Hz), 7.20(1H, t; J=7.2Hz), 7.33(1H, t; J=7.2Hz), 7.38(1H, d; J=8.4Hz), 7.92(1H, d; J=8.4Hz), 7.96(1H, d; J=8.4Hz), 7.97~8.00(1H, br. s)

【0164】実施例24

2, 2', 5, 5'-テトラメトキシベンゾフェノン

【化125】



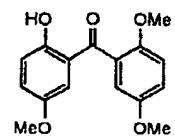
【0165】2, 5-ジメトキシ安息香酸1.82gをジクロロメタン20mlに溶解し、塩化チオニル7.3mlを加えて4時間加熱還流した。その後減圧濃縮して粗精製の2, 5-ジメトキシ安息香酸クロリドを2.69g得た。それを1, 2-ジクロロエタン10mlに溶解して、塩化アルミニウム2.1g、1, 4-ジメトキシベンゼン1.85gの1, 2-ジクロロエタン20ml溶液に0°Cで滴下した。室温まで昇温して1時間攪拌した後、氷冷した1N-水酸化ナトリウム水溶液中に反応液を投入し、酢酸エチルで抽出した。有機層を1N-塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。ろう状粗精製物をジイソプロピルエーテルより再結晶し、標記化合物1.464gを得た。

【0166】 1H -NMR(CDCl₃) δ ppm : 3.61(6H, s), 3.80(6H, s), 6.85(2H, d, J=9.2Hz), 6.99(2H, dd, J=9.2, 3.2Hz), 7.09(2H, d, J=3.2Hz)

【0167】実施例25

2, 5, 5'-トリメトキシ-2'-ヒドロキシベンゾフェノン

【化126】



【0168】窒素雰囲気下、2, 2', 5, 5'-テトラメトキシベンゾフェノン8.41gをジクロロメタン80mlに溶解し、-78°Cに冷却した。そこに三塩化ホウ素(1.0Mジクロロメタン溶液)45mlをゆっくりと滴下し、室温に昇温して2時間攪拌した。再び-78°Cまで冷却し、メタノール40mlを加えた後、室温まで昇温し、減圧濃縮

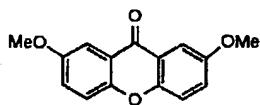
した。酢酸エチルを加え、水、次いで飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮して粗精製の標記化合物8.79gを得た。

【0169】¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 3.65(3H, s), 3.74(3H, s), 3.79(3H, s), 6.83(1H, d, J=3.2Hz), 6.85(1H, d, J=3.2Hz), 6.94(1H, d, J=8.8Hz), 6.98(1H, d, J=8.8Hz), 7.02(1H, dd, J=8.8, 3.2Hz), 7.12(1H, dd, J=8.8, 3.2Hz), 11.74(1H, s)

【0170】実施例26

2, 7-ジメトキシキサントン

【化127】



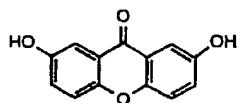
【0171】2, 5, 5' - トリメトキシ - 2' - ヒドロキシベンゾフェノン8.79gをメタノール180ml、水90mlの混合溶媒に溶解し、水酸化ナトリウム10.8gを加えて6時間加熱還流した。水を加え析出した固体を沪取して、標記化合物6.57gを得た。

【0172】¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 3.94(6H, s), 7.34(2H, dd, J=9.2, 3.2Hz), 7.45(2H, d, J=9.2Hz), 7.71(2H, d, J=3.2Hz)

【0173】実施例27

2, 7-ジヒドロキシキサントン

【化128】



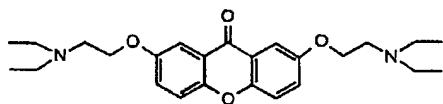
【0174】2, 7-ジメトキシキサントン250mgとビリジン塩酸塩3gを混合し、190°Cで10.5時間加熱溶融した。室温まで冷却した後、水を加え、析出した固体を沪取し、水洗して標記化合物217mgを得た。

【0175】¹H-NMR (DMSO-d₆) δ ppm : 7.28(2H, dd, J=9.2, 2.8Hz), 7.42(2H, d, J=2.8Hz), 7.49(2H, d, J=9.2Hz), 9.88(2H, s)

【0176】実施例28

2, 7-ビス(2-ジエチルアミノエチルオキシ)キサントン

【化129】



【0177】2, 7-ジヒドロキシキサントン127mgをN, N-ジメチルホルムアミド5mlに溶解し、水素化ナトリウム(60%鉱油分散)81mgと2-ジエチルアミノエチルクロリド塩酸塩221mgを加え80°Cで14時間攪拌した。水を加え酢酸エチルで抽出し、水、次いで飽和食塩

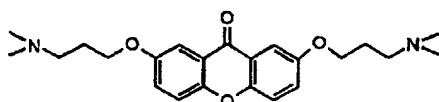
水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン-メタノール系)にて精製し、標記化合物12.0mgを得た。

【0178】¹H-NMR (CDCl₃) δ ppm : 1.01~1.18(12H, m), 2.64~2.75(8H, m), 2.92~3.01(4H, m), 4.18~4.24(4H, m), 7.37(2H, dd, J=9.2, 3.2Hz), 7.45(2H, d, J=9.2Hz), 7.73(2H, d, J=3.2Hz)

【0179】実施例29

2, 7-ビス(3-ジメチルアミノプロピルオキシ)キサントン

【化130】



【0180】2, 7-ジヒドロキシキサントン73mgをN, N-ジメチルホルムアミド3mlに溶解し、そこに水素化ナトリウム(60%鉱油分散)50mgと3-ジメチルアミノプロピルクロリド塩酸塩120mgを順次加え、80°Cで20時間攪拌した。水を加え酢酸エチルで抽出し、水、次いで飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン-メタノール系)にて精製し、標記化合物A30mgとB30mgをそれぞれ得た。(標記化合物B: 実施例30に記載の化合物)

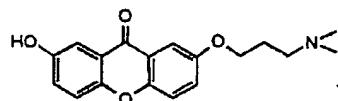
【0181】MH⁺ = 399

¹H-NMR (CD₃OD) δ ppm : 2.02~2.07(4H, m), 2.33(12H, s), 2.58~2.62(4H, m), 4.13(4H, t, J=6.0Hz), 7.40(2H, dd, J=9.2, 2.8Hz), 7.51(2H, d, J=9.2Hz), 7.62(2H, d, J=2.8Hz)

【0182】実施例30

2-(3-ジメチルアミノプロピルオキシ)-7-ヒドロキシキサントン

【化131】



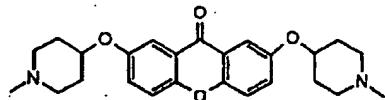
【0183】MH⁺ = 314

¹H-NMR (CD₃OD) δ ppm : 2.02~2.08(2H, m), 2.38(6H, s), 2.64~2.68(2H, m), 4.14(2H, t, J=6.0Hz), 7.30(1H, dd, J=9.2, 3.2Hz), 7.40(1H, dd, J=9.2, 3.2Hz), 7.46(1H, d, J=9.2Hz), 7.51(1H, d, J=9.2Hz), 7.54(1H, d, J=3.2Hz), 7.63(1H, d, J=3.2Hz)

【0184】実施例31

2, 7-ビス-[(1-メチル-4-ビペリジニル)オキシ]キサントン

【化132】



【0185】氷冷下、2,7-ジヒドロキシキサントン100mgをテトラヒドロフラン5mlに懸濁し、4-ヒドロキシ-1-メチルビペリジン113mg、トリフェニルホスフィン252mg、ジエチルアゾジカルボキシレート167mgを加えた。その後室温で1時間攪拌し、水を加え酢酸エチルで抽出した。抽出液を水、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー（クロロホルム-メタノール系）で精製し、上記化合物を88mgを得た。

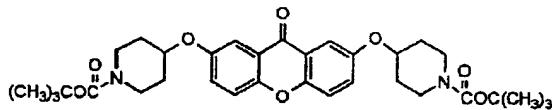
【0186】 $MH^+ = 423$

1H -NMR (CDCl₃) δ ppm : 1.84~1.93(4H, m), 2.05~2.11(4H, m), 2.29~2.39(10H, m), 2.69~2.77(4H, m), 4.44~4.51(2H, m), 7.32(2H, dd, J=9.0, 3.1Hz), 7.42(2H, d, J=9.0Hz), 7.70(2H, d, J=3.1Hz)

【0187】実施例32

2,7-ビースー[(1-tert-ブトキカルボニル)-4-ビペリジニル]オキシキサントン

【化133】



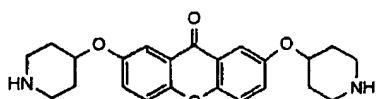
【0188】氷冷下、2,7-ジヒドロキシキサントン100mgをテトラヒドロフラン5mlに懸濁し、1-tert-ブトキカルボニル-4-ヒドロキシビペリジン194mg、トリフェニルホスフィン253mg、ジエチルアゾジカルボキシレート168mgを加えた。その後室温で1時間攪拌し、水を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を水、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー（ヘキサン-酢酸エチル系）で精製し、上記化合物を133mgを得た。

【0189】 1H -NMR (CDCl₃) δ ppm : 1.49(1H, s), 1.74~1.82(4H, m), 1.95~2.03(4H, m), 3.32~3.40(4H, m), 3.69~3.77(4H, m), 4.59~4.66(2H, m), 7.33(2H, d, d, J=9.2, 3.1Hz), 7.44(1H, d, J=9.2Hz), 7.71(1H, d, J=3.1Hz)

【0190】実施例33

2,7-ビースー[(4-ビペリジニル)オキシ]キサントン

【化134】



【0191】室温下、2,7-ビースー[(1-tert-ブト

キシカルボニル)-4-ビペリジニル]オキシキサントン133mgを乾燥ジクロロメタン5mlに溶解し、トリフルオロ酢酸5mlを加え2時間攪拌した。溶媒を減圧留去し、酢酸エチルを加え、有機層を1N-水酸化ナトリウム溶液、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮した。残渣に酢酸エチル、n-ヘキサンを加え結晶を涙過し、上記化合物62mgを得た。

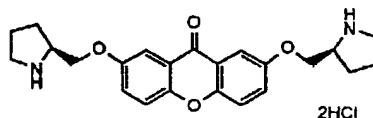
【0192】 $MH^+ = 395$

1H -NMR (CDCl₃) δ ppm : 1.65~1.75(4H, m), 2.05~2.13(4H, m), 2.75~2.84(4H, m), 3.13~3.21(4H, m), 4.49~4.57(2H, m), 7.32(2H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7.43(2H, d, J=9.0Hz), 7.71(2H, d, J=3.0Hz)

【0193】実施例34

2,7-ビースー[(2S)-2-ピロリジニル]メトキシキサントン・2塩酸塩

【化135】



【0194】室温下、2,7-ジヒドロキシキサントン200mgをテトラヒドロフラン6mlに懸濁し、(2S)-1-(tert-ブトキカルボニル)-2-ピロリジンメタノール370mg、ジエチルアゾジカルボキシレート320mg、トリフェニルホスフィン497mgを加え、12時間攪拌した。溶媒を減圧留去後、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー（ヘキサン-酢酸エチル系）で精製し、中間成績体を得た。室温下得られた中間成績体をメタノール5mlに溶解し、4N-塩酸/ジオキサン溶液2mlを加え12時間攪拌した。析出した結晶を涙取し、上記化合物171mgを得た。

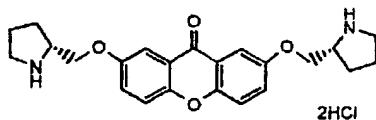
【0195】 $MH^+ = 395$

1H -NMR (D₂O) δ ppm : 1.79~1.90(2H, m), 1.90~2.09(4H, m), 2.14~2.23(2H, m), 3.27(4H, t, J=6.1Hz), 3.93~4.06(4H, m), 4.17~4.22(2H, m), 7.17(2H, bs), 7.25(4H, bs)

【0196】実施例35

2,7-ビースー[(2S)-2-ピロリジニル]メトキシキサントン・2塩酸塩

【化136】



【0197】室温下、2,7-ジヒドロキシキサントン200mgをテトラヒドロフラン6mlに懸濁し、(2R)-1-(tert-ブトキカルボニル)-2-ピロリジンメタノール370mg、ジエチルアゾジカルボキシレート320mg、トリフェニルホスフィン497mgを加え、12時間攪拌した。溶媒を減圧留去後、残渣をシリカゲルクロマトグラ

ラフィー(ヘキサン-酢酸エチル系)で精製し、中間成績体を得た。室温下得られた中間成績体をメタノール5mlに溶解し、4N-塩酸/ジオキサン溶液2mlを加え、12時間搅拌した。析出した結晶を沪取し、上記化合物15.8mgを得た。

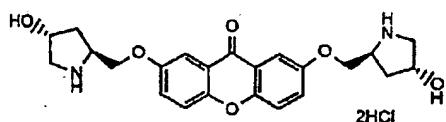
【0198】 $MH^+ = 395$

1H -NMR (D_2O) δ ppm : 1.78~1.92(2H, m), 1.90~2.08(4H, m), 2.12~2.21(4H, m), 3.26(4H, t, $J=7.0Hz$), 3.93~4.07(4H, m), 4.21(2H, dd, $J=10.5~2.9Hz$), 7.22(H, b s), 7.26~7.29(4H, m)

【0199】実施例36

2, 7-ビス[(2S), (4R)-4-ヒドロキシ-2-ビペリジニル]メトキシキサントン・2塩酸塩

【化137】



【0200】室温下、2, 7-ジヒドロキシキサントン120mgをテトラヒドロフラン5mlに懸濁し、(2S), (4R)-1-(tert-ブトキシカルボニル)-4-(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)-2-ビロリジンメタノール367mg、ジエチルアゾジカルボキシレート193mg、トリフェニルホスフィン300mgを加え12時間搅拌した。溶媒を減圧留去後、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル系)で精製し、中間成績体を得た。室温下、中間成績体をメタノール10mlに溶解し、4N-塩酸/ジオキサン溶液2mlを加え、12時間搅拌した。析出した結晶を沪取し、上記化合物108mgを得た。

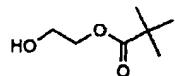
【0201】 $MH^+ = 427$

1H -NMR (D_2O) δ ppm : 2.01~2.09(2H, m), 2.14~2.22(2H, m), 3.26(2H, d, $J=11.5Hz$), 3.29(2H, dd, $J=11.5, 4.4Hz$), 4.00~4.07(2H, m), 4.18~4.25(4H, m), 4.59~4.65(2H, m), 7.15(2H, bs), 7.23(4H, bs)

【0202】製造例9

(2-ヒドロキシエチル)ピバレート

【化138】



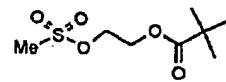
【0203】エチレングリコール20gをピリジン100mlに溶解し、0°Cに冷却した。そこにピバロイルクロリド20mlのジクロロメタン180ml溶液を加え、室温で搅拌した。TLC上ピバロイルクロリド消失後、水を加え、有機層を水、1N-塩酸、飽和食塩水で洗浄し無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧濃縮して粗精製の標記化合物19.05gを得た。

【0204】 1H -NMR ($CDCl_3$) δ ppm : 1.22(9H, s), 3.82(2H, t, $J=4.8Hz$), 4.20(2H, t, $J=4.8Hz$)

【0205】製造例10

(2-ピバロイルオキシエチル)メチルスルホネート

【化139】



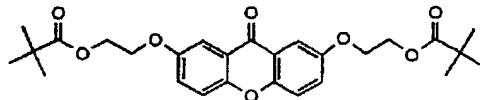
【0206】(2-ヒドロキシエチル)ピバレート3.22gをジクロロメタン50mlに溶解し、0°Cに冷却した後、トリエチルアミン9.5ml、メタンスルホニルクロリド2.6mlを順次加え室温で2時間搅拌した。水を加え酢酸エチルで抽出し、1N-塩酸、1N-水酸化ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄した。無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮して粗精製の標記化合物8.55gを得た。

【0207】 1H -NMR ($CDCl_3$) δ ppm : 1.23(9H, s), 3.05(3H, s), 4.32~4.35(2H, m), 4.41~4.43(2H, m)

【0208】実施例37

2, 7-ビス[2-(ピバロイルオキシ)エチルオキシ]キサントン

【化140】



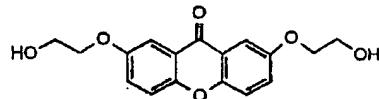
【0209】2, 7-ジヒドロキシキサントン458mgをN, N-ジメチルホルムアミド10mlに溶解し、そこに水素化ナトリウム(60%鉱油分散)178mgと(2-ピバロイルオキシエチル)メチルスルホネート2gを順次加え、80°Cで15時間搅拌した。水を加え酢酸エチルで抽出し、水、次いで飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後減圧濃縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン)にて精製し、標記化合物580mgを得た。

【0210】 1H -NMR ($CDCl_3$) δ ppm : 1.21(18H, s), 4.31(4H, dd, $J=5.2, 4.4Hz$), 4.47(4H, dd, $J=5.2, 4.4Hz$), 7.35(2H, dd, $J=9.2, 2.8Hz$), 7.45(2H, d, $J=9.2Hz$), 7.71(2H, d, $J=2.8Hz$)

【0211】実施例38

2, 7-ビス(2-ヒドロキシエチルオキシ)キサントン

【化141】



【0212】2, 7-ビス[2-(ピバロイルオキシ)エチルオキシ]キサントン580mgをテトラヒドロフラン-メタノール1:1混合溶媒20mlに溶解し、1N-水酸化ナトリウム水溶液10mlを加えて50°Cで15時間搅拌した。1N-塩酸で中和し、酢酸エチルで抽出して水、次

いて飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。粗精製物をメタノールより再結晶して標記化合物158mgを得た。

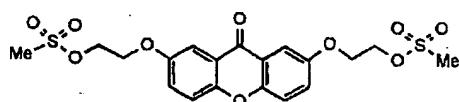
【0213】 $MH^+ = 317$

1H -NMR (CDCl₃) δ ppm : 4.01~4.05(4H, m), 4.23(4H, t, J=4.2Hz), 7.38(2H, dd, J=9.2, 3.2Hz), 7.46(2H, d, J=9.2Hz), 7.72(2H, d, J=3.2Hz)

【0214】実施例39

2, 7-ビス[2-(メタンスルホニルオキシ)エチルオキシ]キサントン

【化142】



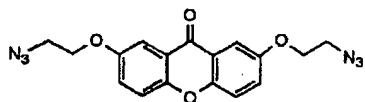
【0215】2, 7-ビス(2-ヒドロキシエチルオキシ)キサントン152mgをピリジン3mlに溶解し、0℃に冷却した。そこにメタンスルホン酸クロリド0.1mlを加え、室温に昇温して3時間攪拌した。水を加え酢酸エチルで抽出し、水、次いで飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧濃縮して粗精製の標記化合物320mgを得た。

【0216】 1H -NMR (DMSO-d₆) δ ppm : 3.25(6H, s), 4.37~4.40(4H, m), 4.55~4.58(4H, m), 7.52(2H, dd, J=9.2, 3.2Hz), 7.59(2H, d, J=3.2Hz), 7.65(2H, d, J=9.2Hz)

【0217】実施例40

2, 7-ビス(2-アジドエチルオキシ)キサントン

【化143】



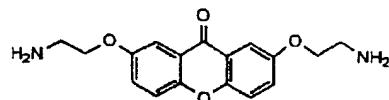
【0218】2, 7-ビス[2-(メタンスルホニルオキシ)エチルオキシ]キサントン150mgをN, N-ジメチルホルムアミド5mlに溶解し、アジ化ナトリウム62mgを加えて80℃で2時間攪拌した。水を加え、酢酸エチルで抽出し、水、次いで飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧濃縮して粗精製の標記化合物70mgを得た。

【0219】 1H -NMR (CDCl₃) δ ppm : 3.67(4H, t, J=4.8Hz), 4.29(4H, t, J=4.8Hz), 7.39(2H, dd, J=9.2, 2.8Hz), 7.48(2H, d, J=9.2Hz), 7.70(2H, d, J=2.8Hz)

【0220】実施例41

2, 7-ビス(2-アミノエチルオキシ)キサントン

【化144】



【0221】2, 7-ビス(2-アジドエチルオキシ)キサントン70mgをメタノール10mlに溶解した。10%バラジウム-炭素15mgを加え、水素雰囲気下3時間攪拌した。セライト沪過して沪液を減圧濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン-メタノール系)にて精製して標記化合物50mgを得た。

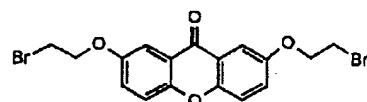
【0222】 $MH^+ = 315$

1H -NMR (CDCl₃) δ ppm : 3.15(4H, t, J=5.2Hz), 4.12(4H, t, J=5.2Hz), 7.36(2H, dd, J=9.2, 3.2Hz), 7.45(2H, d, J=9.2Hz), 7.71(2H, d, J=3.2Hz)

【0223】実施例42

2, 7-ビス(2-ブロモエチルオキシ)キサントン

【化145】



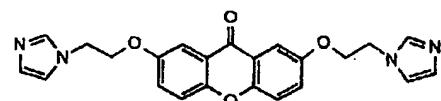
【0224】2-ブロモエタノール510mg、トリフェニルホスフィン1.08g、アゾジカルボン酸ジエチル0.65mlをテトラヒドロフラン10mlに溶解し、0℃に冷却した。そこに2, 7-ジヒドロキシ-9-キサントン228mgをテトラヒドロフラン10mlに懸濁させた懸濁液を加え、室温で23時間攪拌した。析出した固体を沪取して標記化合物84mgを得た。

【0225】 1H -NMR (DMSO-d₆) δ ppm : 3.84(4H, t, J=5.2Hz), 4.45(4H, t, J=5.2Hz), 7.52(2H, dd, J=9.2, 3.2Hz), 7.57(2H, d, J=3.2Hz), 7.65(2H, d, J=9.2Hz)

【0226】実施例43

2, 7-ビス[2-(1-イミダゾリル)エチルオキシ]キサントン

【化146】



【0227】2, 7-ビス(2-ブロモエチルオキシ)キサントン80mgをN, N-ジメチルホルムアミド5mlに溶解し、イミダゾールナトリウム40mgを加えて80℃で4時間攪拌した。水と酢酸エチルを加え、析出した固体を沪取して標記化合物45mgを得た。

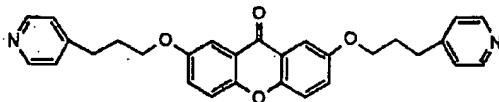
【0228】 $MH^+ = 417$

1H -NMR (DMSO-d₆) δ ppm : 4.35~4.42(8H, m), 6.88(2H, br-s), 7.27(2H, br-s), 7.45(2H, dd, J=9.2, 3.2Hz), 7.53(2H, d, J=3.2Hz), 7.60(2H, d, J=9.2Hz), 7.70(2H, br-s)

【0229】実施例44

2, 7-ビス-[3-(4-ピリジル)プロポキシ]キサントン

【化147】



【0230】氷冷下、2, 7-ジヒドロキシキサントン60mgをテトラヒドロフラン10mlに懸濁し、3-(4-ピリジル)-1-プロパノール74mg、トリフェニルホスフィン139mg、ジエチルアソジカルボキシレート93mgを加えた。その後室温で30分攪拌し、水を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を水、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、減圧濃縮した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(酢酸エチル-ヘキサン系)で精製し、上記化合物44mgを得た。

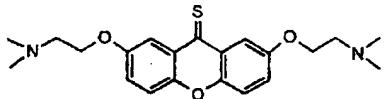
【0231】 $MH^+ = 467$

$^1H-NMR (CDCl_3) \delta ppm$: 2.15~2.23(4H, m), 2.85(4H, t, J=7.5Hz), 4.11(4H, t, J=6.0Hz), 7.17(4H, bd, J=6.1Hz), 7.32(2H, dd, J=9.2, 3.4Hz), 7.45(2H, d, J=9.2Hz), 7.67(2H, d, J=3.4Hz), 8.52(4H, bd, J=6.1Hz)

【0232】実施例45

2, 7-ビス-(2-ジメチルアミノ)エトキシキサントン

【化148】



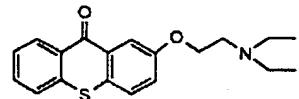
【0233】2, 7-ビス-(2-ジメチルアミノ)エトキシキサントン167mgとローソン試薬94mgをトルエン5mlに溶解し、80°Cで30分攪拌した。冷却後、水を加え酢酸エチルで抽出した。抽出液を水、飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し減圧濃縮した。残渣にジエチルエーテルを加え、結晶を沪取し、上記化合物を100mg得た。

【0234】 $MH^+ = 387$

$^1H-NMR (CDCl_3) \delta ppm$: 2.40(12H, s), 2.80~2.87(4H, m), 4.20(4H, t, J=6.2Hz), 6.84(2H, s), 6.97(2H, d, J=9.5Hz), 8.71(2H, d, J=9.5Hz)

【0235】実施例46

2-(2-ジエチルアミノ)エトキシチオキサントン
【化149】



【0236】室温下、2-ヒドロキシチオキサントン140mgをジメチルホルムアミド4mlに溶解し、次いで、水素化ナトリウム(60%)50mg、2-ジエチルアミノエチルクロリド塩酸塩107mgを加えた後80°Cで30分間攪拌した。冷却後、水を加え酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮し残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン-酢酸エチル系)で精製し、上記化合物を178mg得た。

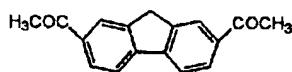
【0237】 $MH^+ = 328$

$^1H-NMR (CDCl_3) \delta ppm$: 1.08(6H, t, J=7.0Hz), 2.65(4H, q, J=7.0Hz), 2.86~2.95(2H, m), 4.15(2H, t, J=6.5Hz), 6.98(1H, d, J=2.3Hz), 7.03(1H, dd, J=8.9, 2.3Hz), 7.46(1H, ddd, J=8.1, 7.2, 1.8Hz), 7.53(1H, dd, J=8.1, 1.8Hz), 7.58(1H, ddd, J=8.1, 7.2, 1.8Hz), 8.54(1H, d, J=8.9Hz), 8.60(1H, dd, J=7.2, 1.8Hz)

【0238】実施例47

2, 7-Diacetyl-fluorene

【化150】



【0239】塩化アルミニウム130gをジクロロエタン60mlに懸濁させ、氷冷下、無水酢酸45.4mlを加え、反応液を室温まで上昇させると茶色の溶液が得られた。これにフルオレン19.0gをジクロロエタン30mlに溶かした溶液を加えると緑色溶液が得られた。これを1時間加熱還流し、得られた赤紫色溶液を室温に冷却後、濃塩酸、氷の混合物を加え有機層を分取し、更に食塩水で洗浄した。溶媒を留去し、残渣にエタノールを加え、沪取した。得られた固体をジクロロメタンに溶かし、シリカゲルを加え沪過し、ジクロロメタンで洗浄した。合した沪液から溶媒を留去し、更にエタノールを加え不溶の固体を沪取すると標題化合物が針状晶として20.0g得られた。

【0240】 $^1H-NMR (CDCl_3) \delta ppm$: 2.66(6H, s), 4.02(2H, s), 8.03(2H, dd, J=0.9Hz, 8.1Hz), 8.12(2H, d, J=8.1Hz), 8.20(2H, d, J=0.9Hz)

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	F I	
A 61 K 31/38		A 61 K 31/38	
31/40		31/40	
31/415		31/415	
31/435		31/435	
31/44		31/44	
31/445		31/445	
31/535	ACS	31/535	ACS
C 07 C 13/547		C 07 C 13/547	
39/17		39/17	
39/23		39/23	
43/257		43/257	C
49/643		49/643	
49/784		49/784	
211/44		211/44	
211/54		211/54	
211/57		211/57	
217/90		217/90	
217/92		217/92	
219/34		219/34	
225/22		225/22	
323/18		323/18	
C 07 D 207/48		C 07 D 207/48	
209/88		209/88	
219/04		219/04	
219/06		219/06	
219/10		219/10	
295/08		295/08	Z
307/91		307/91	
311/86		311/86	
335/16		335/16	
405/14	207	405/14	207
	211		211
	213		213
	233		233

(72)発明者 塚田 格
茨城県つくば市稲荷前9-7 つくばね第
2寮406

(72)発明者 柳澤 学
茨城県つくば市天久保2-23-5 メゾン
学園302